



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0115162  
(43) 공개일자 2014년09월30일

(51) 국제특허분류(Int. C11.)

H01L 51/56 (2006.01) H05B 33/10 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2013-0029910

(22) 출원일자 2013년03월20일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

삼성디스플레이 주식회사

경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)

(72) 발명자

장윤호

경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)

윤미주

경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)

(74) 대리인

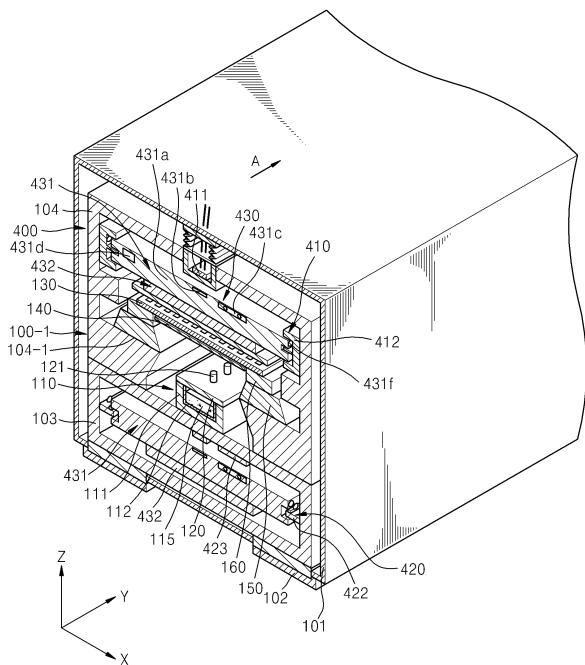
리앤목특허법인

전체 청구항 수 : 총 39 항

(54) 발명의 명칭 유기층 증착 장치, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 유기 발광 디스플레이 장치

**(57) 요 약**

본 발명은 유기층 증착 장치, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 유기 발광 디스플레이 장치에 관한 것으로서, 더 상세하게는 대형 기판의 양산 공정에 더욱 적합하고, 고정세의 패터닝이 가능하도록 하며, 패터닝 슬릿 시트와 이동 중의 기판 사이의 간격을 측정하고 제어할 수 있는 유기층 증착 장치, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 유기 발광 디스플레이 장치에 관한 것이다.

**대 표 도 - 도3**

## 특허청구의 범위

### 청구항 1

기판을 고정하며 고정된 상기 기판과 함께 이동 가능하도록 형성된 이동부와, 상기 기판이 고정된 상기 이동부를 제1 방향으로 이동시키는 제1 이송부와, 증착이 완료되어 상기 기판이 분리된 상기 이동부를 상기 제1 방향의 반대 방향으로 이동시키는 제2 이송부를 포함하는 이송부;

상기 이동부에 상기 기판을 고정시키는 로딩부;

진공으로 유지되는 챔버와, 상기 로딩부로부터 이송된 상기 이동부에 고정된 상기 기판에 유기층을 증착하는 하나 이상의 유기층 증착 어셈블리를 포함하는 증착부; 및

상기 증착부를 통과하면서 증착이 완료된 상기 기판을 상기 이동부로부터 분리시키는 언로딩부;를 포함하고,

상기 이동부는 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부 사이를 순환가능하도록 형성되고,

상기 이동부에 고정된 기판은 상기 제1 이송부에 의해 이동되는 동안 상기 유기층 증착 어셈블리와 소정 정도 이격되도록 형성되며,

상기 유기층 증착 어셈블리는,

증착 물질을 방사하는 증착원;

상기 증착원의 일 측에 배치되며, 복수 개의 증착원 노즐들이 형성된 증착원 노즐부;

상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고, 어느 일 방향을 따라 복수 개의 패터닝 슬릿들이 형성되는 패터닝 슬릿 시트; 및

상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 측정하기 위해 상기 기판 또는 상기 패터닝 슬릿 시트에 대해 상대적으로 이동하는 간격 측정부;를 구비하고,

상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 패터닝 슬릿들이 형성된 패터닝부와 상기 패터닝부를 둘러싸며 상기 패터닝 슬릿 시트가 형성되지 않은 비패터닝부로 이루어지며,

상기 증착원에서 방사된 상기 증착 물질은 상기 패터닝 슬릿 시트를 통과하여 상기 기판상에 패턴을 형성하면서 증착되는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

### 청구항 2

제1항에 있어서,

상기 간격 측정부는 적어도 세 개 이상의 간격 측정 유닛으로 이루어지며, 상기 간격 측정 유닛들이 배치되는 지점들은 가상의 동일 평면 상에 위치하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

### 청구항 3

제2항에 있어서,

상기 간격 측정 유닛들은 상기 간격 측정 유닛들이 배치되는 지점들이 일직선으로 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

### 청구항 4

제2항에 있어서,

상기 간격 측정부는 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛으로 이루어지며,

상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들이 삼각형을 이루도록 배치되는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

### 청구항 5

제4항에 있어서,

상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 상기 제1 방향 또는 상기 제1 방향의 반대 방향으로 이동하는 동안에도 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들은 삼각형을 이루는 것을 특징으로 하는 유기총 증착 장치.

### 청구항 6

제5항에 있어서,

상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제2 간격 측정 유닛의 이동 경로는 상기 삼각형의 밑면에 이루며, 상기 제3 간격 측정 유닛의 이동 경로는 상기 삼각형의 꼭지점에 해당하는 것을 특징으로 하는 유기총 증착 장치.

### 청구항 7

제5항에 있어서,

상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제2 간격 측정 유닛의 이동 경로는 상기 제1 방향과 평행하며,

상기 제3 간격 측정 유닛의 이동 경로는 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제2 간격 측정 유닛의 이동 경로에 수직한 방향으로 이격되어 상기 제1 방향과 평행한 것을 특징으로 하는 유기총 증착 장치.

### 청구항 8

제7항에 있어서,

상기 삼각형은 직각 삼각형을 이루며,

상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제2 간격 측정 유닛이 위치한 지점을 연결한 선분은 상기 직각 삼각형의 밑변을 이루며,

상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 직각 삼각형의 꼭지점을 이루는 것을 특징으로 하는 유기총 증착 장치.

### 청구항 9

제8항에 있어서,

상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛이 위치하는 지점을 연결한 선분은 상기 직각 삼각형의 높이를 이루며,

상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 서로 동일한 방향과 동일한 속력으로 이동하는 것을 특징으로 하는 유기총 증착 장치.

### 청구항 10

제7항에 있어서,

상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송되어 상기 기판의 일측부가 상기 비페터닝부 상에 위치하는 경우,

상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 상기 비페터닝부 상부에 대응되는 상기 기판 상에 위치하여 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 제1 간격 측정 유닛, 상기 제2 간격 측정 유닛, 및 상기 제3 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에서 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 것을 특징으로 하는 유기총 증착 장치.

### 청구항 11

제7항에 있어서,

상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송되어 상기 기판의 일측부가 상기 패터닝부 상을 이동하는 경우,

상기 제2 간격 측정 유닛은 상기 기판의 이송 속도와 동일한 속도로 상기 제1 방향을 따라 이동하면서 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 것을 특징으로 하는 유기총 증착 장치.

## 청구항 12

제11항에 있어서,

상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 비패터닝부에 정지하여 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

## 청구항 13

제7항에 있어서,

상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송됨에 따라 상기 기판의 일측부가 상기 패터닝부 상부를 지나서 다시 상기 비패터닝부 상부를 벗어난 경우,

상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 일측부에 인접한 상기 비패터닝부 상에 상기 제2 간격 측정 유닛이 정지해 있고,

상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 타측부에 인접한 상기 비패터닝부 상에 상기 제1 간격 측정 유닛 및 상기 제3 간격 측정 유닛이 정지해 있으면서,

상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

## 청구항 14

제7항에 있어서,

상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송됨에 따라 상기 패터닝 슬릿 시트의 일부가 상기 기판에 의해 커버되지 않게 되는 경우,

상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 일측부에 인접한 상기 비패터닝부 상에 상기 제2 간격 측정 유닛이 정지해 있고,

상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 제1 방향을 따라 상기 기판의 이송 속도와 동일한 속도로 이동하면서,

상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

## 청구항 15

제1항에 있어서,

상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부는 상기 증착부를 통과할 때에 상기 증착부를 관통하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

## 청구항 16

제1항에 있어서,

상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부는 상하로 나란히 배치되는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

## 청구항 17

제1항에 있어서,

상기 제1 이송부는 상기 이동부를 상기 로딩부, 증착부 및 언로딩부로 순차 이동시키는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

## 청구항 18

제 1 항에 있어서,

상기 제2 이송부는 상기 이동부를 상기 언로딩부, 증착부 및 로딩부로 순차 이동시키는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

### 청구항 19

제1항에 있어서,

상기 유기층 증착 어셈블리의 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 제1 방향 또는 상기 제2 방향 중 적어도 어느 한 방향에 있어서, 상기 기판보다 작게 형성되는 것을 특징으로 하는 유기층 증착 장치.

### 청구항 20

기판상에 유기층을 형성하는 유기층 증착 장치를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법에 있어서, 로딩부에서 상기 기판을 이동부에 고정시키는 단계;

상기 기판이 고정된 이동부를, 챔버를 관통하도록 설치된 제1 이송부를 이용하여 상기 챔버 내로 이송하는 단계;

상기 챔버 내에 배치된 유기층 증착 어셈블리와 상기 기판이 소정 정도 이격된 상태에서, 상기 기판이 상기 유기층 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이동하면서 상기 유기층 증착 어셈블리로부터 발산된 증착 물질이 상기 기판에 증착되어 유기층이 형성되는 단계;

언로딩부에서 증착이 완료된 상기 기판을 상기 이동부로부터 분리시키는 단계; 및

상기 기판과 분리된 상기 이동부를, 챔버를 관통하도록 설치된 제2 이송부를 이용하여 상기 로딩부로 이송하는 단계;를 포함하며,

상기 유기층 형성 단계는, 상기 기판이 상기 유기층 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이동하는 동안 상기 기판과 상기 유기층 증착 어셈블리 사이의 간격을 측정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

### 청구항 21

제20항에 있어서,

상기 챔버 내부에 복수의 유기층 증착 어셈블리들이 구비되어 각 유기층 증착 어셈블리들에 의해 상기 기판에 연속적으로 증착이 이루어지는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

### 청구항 22

제20항에 있어서,

상기 이동부는 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부 사이를 순환하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

### 청구항 23

제20항에 있어서,

상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부는 상하로 나란히 배치되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

### 청구항 24

제20항에 있어서,

상기 유기층 증착 어셈블리의 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 제1 방향 또는 상기 제2 방향 중 적어도 어느 한 방향에 있어서, 상기 기판보다 작게 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

### 청구항 25

제20항에 있어서,

상기 유기층 증착 어셈블리는,

증착 물질을 방사하는 증착원;

상기 증착원의 일 측에 배치되며, 복수 개의 증착원 노즐들이 형성된 증착원 노즐부;

상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고, 어느 일 방향을 따라 복수 개의 패터닝 슬릿들이 배치되는 패터닝 슬릿 시트; 및

상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 측정하기 위해 상기 기판 또는 상기 패터닝 슬릿 시트에 대해 상대적으로 이동하는 간격 측정부; 를 구비하며,

상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 패터닝 슬릿들이 형성된 패터닝부와 상기 패터닝부를 둘러싸며 상기 패터닝 슬릿 시트가 형성되지 않은 비패터닝부로 이루어지며,

상기 간격 측정부는,

적어도 세 개 이상의 간격 측정 유닛으로 이루어지며, 상기 간격 측정 유닛들이 배치되는 지점들은 가상의 동일 평면 상에 위치하며, 상기 간격 측정 유닛들이 배치되는 지점들이 일직선으로 배치되지 않는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

## 청구항 26

제25항에 있어서,

상기 간격 측정부는 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛으로 이루어지며,

상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들이 삼각형을 이루도록 배치되며,

상기 제1 방향 또는 상기 제1 방향의 반대 방향으로 이동하는 동안에도 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들은 삼각형을 이루는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

## 청구항 27

제26항에 있어서,

상기 간격 측정 단계는,

상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송되어 상기 기판의 일측부가 상기 비패터닝부 상에 위치하는 경우,

상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 상기 비패터닝부 상부에 대응되는 상기 기판 상에 위치하여 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 제1 간격 측정 유닛, 상기 제2 간격 측정 유닛, 및 상기 제3 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에서 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 단계; 및

상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제2 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시키는 단계; 를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

## 청구항 28

제26항에 있어서,

상기 간격 측정 단계는,

상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송되어 상기 기판의 일측부가 상기 패터닝부 상을 이동하는 경우,

상기 제2 간격 측정 유닛은 상기 기판의 이송 속도와 동일한 속도로 상기 제1 방향을 따라 이동하면서 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 단계; 및

상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제2 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트

를 이동시키는 단계; 를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

### 청구항 29

제28항에 있어서,

상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 비패터닝부에 정지하여 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

### 청구항 30

제26항에 있어서,

상기 간격 측정 단계는,

상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송됨에 따라 상기 기판의 일측부가 상기 패터닝부 상부를 지나서 다시 상기 비패터닝부 상부를 벗어난 경우,

상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 일측부에 인접한 상기 비패터닝부 상에 상기 제2 간격 측정 유닛이 정지해 있고,

상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 타측부에 인접한 상기 비패터닝부 상에 상기 제1 간격 측정 유닛 및 상기 제3 간격 측정 유닛이 정지해 있으면서,

상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 단계; 및

상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시키는 단계; 를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

### 청구항 31

제26항에 있어서,

상기 간격 측정 단계는,

상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송됨에 따라 상기 패터닝 슬릿 시트의 일부가 상기 기판에 의해 커버되지 않게 되는 경우,

상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 일측부에 인접한 상기 비패터닝부 상에 상기 제2 간격 측정 유닛이 정지해 있고,

상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 제1 방향을 따라 상기 기판의 이송 속도와 동일한 속도로 이동하면서,

상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 단계; 및

상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시키는 단계; 를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법.

### 청구항 32

기판;

상기 기판상에 형성된 것으로, 반도체 활성층과, 상기 반도체 활성층에 절연된 게이트 전극과, 상기 반도체 활성층에 각각 접하는 소스 및 드레인 전극을 구비한 적어도 하나의 박막 트랜지스터;

상기 박막 트랜지스터 상에 형성되는 복수의 화소 전극들;

상기 화소 전극들 상에 형성되는 복수의 유기층들; 및

상기 유기층들 상에 형성되는 대향 전극을 포함하고,

상기 기판상의 적어도 하나의 상기 유기층은 중착 영역의 중심으로부터 먼 쪽의 빗변의 길이가 중착 영역의 중심으로부터 가까운 쪽의 빗변의 길이보다 길게 형성되고,

상기 기판상의 적어도 하나의 상기 유기층은 제 1 항의 유기층 중착 장치를 이용하여 형성된 선형 패턴 (linear pattern)인 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치.

### 청구항 33

제32항에 있어서,

상기 기판은 40인치(inch) 이상의 크기를 갖는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치.

### 청구항 34

제32항에 있어서,

상기 유기층은 적어도 발광층을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치.

### 청구항 35

제32항에 있어서,

상기 유기층은 불균일한 두께(non-uniform thickness)를 갖는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치.

### 청구항 36

제32항에 있어서,

상기 중착 영역의 중심으로부터 멀리 형성된 유기층일수록, 상기 중착 영역의 중심으로부터 먼 쪽의 빗변의 길이가 길게 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치.

### 청구항 37

제32항에 있어서,

상기 중착 영역에 배치된 상기 복수의 유기층들은, 상기 중착 영역의 중심으로부터 멀어질수록 상기 제1 방향으로 연장 형성된 두 변의 중첩 영역의 폭이 좁게 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치.

### 청구항 38

제32항에 있어서,

상기 중착 영역의 중심에 배치된 상기 유기층은, 양 빗변의 길이가 실질적으로 동일하도록 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치.

### 청구항 39

제32항에 있어서,

상기 중착 영역에 배치된 상기 유기층은, 상기 중착 영역의 중심을 기준으로 대칭적으로 배치되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 디스플레이 장치.

## 명세서

### 기술분야

[0001] 본 발명의 일 실시예는 유기층 중착 장치, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 유기 발광 디스플레이 장치에 관한 것으로서, 더 상세하게는 대형 기판의 양산 공정에 더욱 적합하고, 고정세의 패터닝이 가능하며, 상대적으로 이동하는 기판과 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 측정하고 일정하게 유지할 수 있는 유기층 중착 장치, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 이에 따라 제

조된 유기 발광 디스플레이 장치에 관한 것이다.

## 배경기술

[0002] 디스플레이 장치들 중, 유기 발광 디스플레이 장치는 시야각이 넓고 컨트라스트가 우수할 뿐만 아니라 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있어 차세대 디스플레이 장치로서 주목을 받고 있다.

[0003] 유기 발광 디스플레이 장치는 서로 대향된 제1 전극 및 제2 전극 사이에 발광층 및 이를 포함하는 중간층을 구비한다. 이때 상기 전극들 및 중간층은 여러 방법으로 형성될 수 있는데, 그 중 한 방법이 독립 증착 방식이다. 증착 방법을 이용하여 유기 발광 디스플레이 장치를 제작하기 위해서는, 유기층 등이 형성될 기판면에, 형성될 유기층 등의 패턴과 동일한 패턴을 가지는 파인 메탈 마스크(fine metal mask: FMM)를 밀착시키고 유기층 등의 재료를 증착하여 소정 패턴의 유기층을 형성한다.

[0004] 그러나, 이러한 파인 메탈 마스크를 이용하는 방법은 대형의 마더 글래스(mother-glass)를 사용하여 유기 발광 디스플레이 장치를 대면적화하기에는 부적합하다는 한계가 있다. 왜냐하면, 대면적 마스크를 사용하면 자중에 의해 마스크의 흡 현상이 발생하는데, 이 흡 현상에 의한 패턴의 왜곡이 발생될 수 있기 때문이다. 이는 패턴에 고정세를 요하는 현 경향과도 배치되는 것이다.

[0005] 더욱이, 기판과 파인 메탈 마스크를 얼라인하여 밀착시키고, 증착을 수행한 후, 다시 기판과 파인 메탈 마스크를 분리시키는 과정에서 상당한 시간이 소요되어, 제조 시간이 오래 걸리고 생산 효율이 낮다는 문제점이 존재하였다.

[0006] 전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 본 발명의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.

## 발명의 내용

### 해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 주된 목적은 대형 기판의 양산 공정에 더욱 적합하고, 고정세의 패터닝이 가능하며, 패터닝 슬릿 시트와 이동 중에 있는 기판 상의 간격을 제어할 수 있는 유기층 증착 장치, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 유기 발광 디스플레이 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

### 과제의 해결 수단

[0008] 본 발명의 일 실시예에 따른 유기층 증착 장치는, 기판을 고정하며 고정된 상기 기판과 함께 이동 가능하도록 형성된 이동부와, 상기 기판이 고정된 상기 이동부를 제1 방향으로 이동시키는 제1 이송부와, 증착이 완료되어 상기 기판이 분리된 상기 이동부를 상기 제1 방향의 반대 방향으로 이동시키는 제2 이송부를 포함하는 이송부; 상기 이동부에 상기 기판을 고정시키는 로딩부; 진공으로 유지되는 챔버와, 상기 로딩부로부터 이송된 상기 이동부에 고정된 상기 기판에 유기층을 증착하는 하나 이상의 유기층 증착 어셈블리를 포함하는 증착부; 및 상기 증착부를 통과하면서 증착이 완료된 상기 기판을 상기 이동부로부터 분리시키는 언로딩부;를 포함하고, 상기 이동부는 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부 사이를 순환가능하도록 형성되고, 상기 이동부에 고정된 기판은 상기 제1 이송부에 의해 이동되는 동안 상기 유기층 증착 어셈블리를 포함하는 증착부; 상기 유기층 증착 어셈블리는, 증착 물질을 방사하는 증착원; 상기 증착원의 일 측에 배치되며, 복수 개의 증착원 노즐들이 형성된 증착원 노즐부; 상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고, 어느 일 방향을 따라 복수 개의 패터닝 슬릿들이 형성되는 패터닝 슬릿 시트; 및 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 측정하기 위해 상기 기판 또는 상기 패터닝 슬릿 시트에 대해 상대적으로 이동하는 간격 측정부;를 구비하고, 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 패터닝 슬릿들이 형성된 패터닝부와 상기 패터닝부를 둘러싸며 상기 패터닝 슬릿 시트가 형성되지 않은 비패터닝부로 이루어지며, 상기 증착원에서 방사된 상기 증착 물질은 상기 패터닝 슬릿 시트를 통과하여 상기 기판상에 패턴을 형성하면서 증착될 수 있다.

[0009] 상기 간격 측정부는 적어도 세 개 이상의 간격 측정 유닛으로 이루어지며, 상기 간격 측정 유닛들이 배치되는 지점들은 가상의 동일 평면 상에 위치할 수 있다.

[0010] 상기 간격 측정 유닛들은 상기 간격 측정 유닛들이 배치되는 지점들이 일직선으로 배치되지 않을 수 있다.

[0011] 상기 간격 측정부는 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛으로 이루어지며, 상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의

선분들이 삼각형을 이루도록 배치될 수 있다.

[0012] 상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 상기 제1 방향 또는 상기 제1 방향의 반대 방향으로 이동하는 동안에도 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들은 삼각형을 이룰 수 있다.

[0013] 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제2 간격 측정 유닛의 이동 경로는 상기 삼각형의 밑면에 이루며, 상기 제3 간격 측정 유닛의 이동 경로는 상기 삼각형의 꼭지점에 해당할 수 있다.

[0014] 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제2 간격 측정 유닛의 이동 경로는 상기 제1 방향과 평행하며, 상기 제3 간격 측정 유닛의 이동 경로는 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제2 간격 측정 유닛의 이동 경로에 수직한 방향으로 이격되어 상기 제1 방향과 평행할 수 있다.

[0015] 상기 삼각형은 직각 삼각형을 이루며, 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제2 간격 측정 유닛이 위치한 지점을 연결한 선분은 상기 직각 삼각형의 밑변을 이루며, 상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 직각 삼각형의 꼭지점을 이룰 수 있다.

[0016] 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛이 위치하는 지점을 연결한 선분은 상기 직각 삼각형의 높이를 이루며, 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 서로 동일한 방향과 동일한 속력으로 이동할 수 있다.

[0017] 상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송되어 상기 기판의 일측부가 상기 비페터닝부 상에 위치하는 경우, 상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 상기 비페터닝부 상부에 대응되는 상기 기판 상에 위치하여 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 제1 간격 측정 유닛, 상기 제2 간격 측정 유닛, 및 상기 제3 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에서 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구할 수 있다.

[0018] 상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송되어 상기 기판의 일측부가 상기 패터닝부 상을 이동하는 경우, 상기 제2 간격 측정 유닛은 상기 기판의 이송 속도와 동일한 속도로 상기 제1 방향을 따라 이동하면서 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구할 수 있다.

[0019] 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 비페터닝부에 정지하여 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구할 수 있다.

[0020] 상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송됨에 따라 상기 기판의 일측부가 상기 패터닝부 상부를 지나서 다시 상기 비페터닝부 상부를 벗어난 경우, 상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 일측부에 인접한 상기 비페터닝부 상에 상기 제2 간격 측정 유닛이 정지해 있고, 상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 타측부에 인접한 상기 비페터닝부 상에 상기 제1 간격 측정 유닛 및 상기 제3 간격 측정 유닛이 정지해 있으면서, 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구할 수 있다.

[0021] 상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송됨에 따라 상기 패터닝 슬릿 시트의 일부가 상기 기판에 의해 커버되지 않게 되는 경우, 상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 일측부에 인접한 상기 비페터닝부 상에 상기 제2 간격 측정 유닛이 정지해 있고, 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 제1 방향을 따라 상기 기판의 이송 속도와 동일한 속도로 이동하면서, 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구할 수 있다.

[0022] 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부는 상기 증착부를 통과할 때에 상기 증착부를 관통하도록 구비될 수 있다.

[0023] 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부는 상하로 나란히 배치될 수 있다.

[0024] 상기 제1 이송부는 상기 이동부를 상기 로딩부, 증착부 및 언로딩부로 순차 이동시킬 수 있다.

[0025] 상기 제2 이송부는 상기 이동부를 상기 언로딩부, 증착부 및 로딩부로 순차 이동시킬 수 있다.

[0026] 상기 유기층 증착 어셈블리의 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 제1 방향 또는 상기 제2 방향 중 적어도 어느 한 방향에 있어서, 상기 기판보다 작게 형성될 수 있다.

[0027] 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법은, 기판상에 유기층을 형성하는 유기층

증착 장치를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법에 있어서, 로딩부에서 상기 기판을 이동부에 고정시키는 단계; 상기 기판이 고정된 이동부를, 챔버를 관통하도록 설치된 제1 이송부를 이용하여 상기 챔버내로 이송하는 단계; 상기 챔버 내에 배치된 유기층 증착 어셈블리와 상기 기판이 소정 정도 이격된 상태에서, 상기 기판이 상기 유기층 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이동하면서 상기 유기층 증착 어셈블리로부터 발산된 증착 물질이 상기 기판에 증착되어 유기층이 형성되는 단계; 언로딩부에서 증착이 완료된 상기 기판을 상기 이동부로부터 분리시키는 단계; 및 상기 기판과 분리된 상기 이동부를, 챔버를 관통하도록 설치된 제2 이송부를 이용하여 상기 로딩부로 이송하는 단계;를 포함하며, 상기 유기층 형성 단계는, 상기 기판이 상기 유기층 증착 어셈블리에 대해 상대적으로 이동하는 동안 상기 기판과 상기 유기층 증착 어셈블리 사이의 간격을 측정하는 단계를 포함할 수 있다.

[0028] 상기 챔버 내부에 복수의 유기층 증착 어셈블리들이 구비되어 각 유기층 증착 어셈블리들에 의해 상기 기판에 연속적으로 증착이 이루어질 수 있다.

[0029] 상기 이동부는 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부 사이를 순환할 수 있다.

[0030] 상기 제1 이송부와 상기 제2 이송부는 상하로 나란히 배치될 수 있다.

[0031] 상기 유기층 증착 어셈블리의 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 제1 방향 또는 상기 제2 방향 중 적어도 어느 한 방향에 있어서, 상기 기판보다 작게 형성될 수 있다.

[0032] 상기 유기층 증착 어셈블리는, 증착 물질을 방사하는 증착원; 상기 증착원의 일 측에 배치되며, 복수 개의 증착원 노즐들이 형성된 증착원 노즐부; 상기 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고, 어느 일 방향을 따라 복수 개의 패터닝 슬릿들이 배치되는 패터닝 슬릿 시트; 및 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 측정하기 위해 상기 기판 또는 상기 패터닝 슬릿 시트에 대해 상대적으로 이동하는 간격 측정부;를 구비하며, 상기 패터닝 슬릿 시트는 상기 패터닝 슬릿들이 형성된 패터닝부와 상기 패터닝부를 둘러싸며 상기 패터닝 슬릿 시트가 형성되지 않은 비패터닝부로 이루어지며, 상기 간격 측정부는, 적어도 세 개 이상의 간격 측정 유닛으로 이루어지며, 상기 간격 측정 유닛들이 배치되는 지점들은 가상의 동일 평면 상에 위치하며, 상기 간격 측정 유닛들이 배치되는 지점들이 일직선으로 배치되지 않을 수 있다.

[0033] 상기 간격 측정부는 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛으로 이루어지며, 상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들이 삼각형을 이루도록 배치되며, 상기 제1 방향 또는 상기 제1 방향의 반대 방향으로 이동하는 동안에도 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들은 삼각형을 이를 수 있다.

[0034] 상기 간격 측정 단계는, 상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송되어 상기 기판의 일측부가 상기 비패터닝부 상에 위치하는 경우, 상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛은 상기 비패터닝부 상부에 대응되는 상기 기판 상에 위치하여 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 제1 간격 측정 유닛, 상기 제2 간격 측정 유닛, 및 상기 제3 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에서 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 단계; 및 상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시키는 단계;를 구비할 수 있다.

[0035] 상기 간격 측정 단계는, 상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송되어 상기 기판의 일측부가 상기 패터닝부 상을 이동하는 경우, 상기 제2 간격 측정 유닛은 상기 기판의 이송 속도와 동일한 속도로 상기 제1 방향을 따라 이동하면서 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 단계; 및 상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제3 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시키는 단계;를 구비할 수 있다.

[0036] 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 비패터닝부에 정지하여 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구할 수 있다.

[0037] 상기 간격 측정 단계는, 상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송됨에 따라 상기 기판의 일측부가 상기 패터닝부 상부를 지나서 다시 상기 비패터닝부 상부를 벗어난 경우, 상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 일측부에 인접한 상기 비패터닝부 상에 상기 제2 간격 측정 유닛이 정지해 있고, 상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판

의 타측부에 인접한 상기 비패터닝부 상에 상기 제1 간격 측정 유닛 및 상기 제3 간격 측정 유닛이 정지해 있으면서, 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 단계; 및 상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제2 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시키는 단계; 를 구비할 수 있다.

[0038] 상기 간격 측정 단계는, 상기 기판이 상기 제1 방향으로 이송됨에 따라 상기 패터닝 슬릿 시트의 일부가 상기 기판에 의해 커버되지 않게 되는 경우, 상기 패터닝부를 중심으로 상기 기판의 일측부에 인접한 상기 비패터닝부 상에 상기 제2 간격 측정 유닛이 정지해 있고, 상기 제1 간격 측정 유닛과 상기 제3 간격 측정 유닛은 상기 제1 방향을 따라 상기 기판의 이송 속도와 동일한 속도로 이동하면서, 상기 기판까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트까지의 거리를 측정하여, 상기 기판과 상기 패터ning 슬릿 시트 사이의 간격을 구하는 단계; 및 상기 제1 간격 측정 유닛, 제2 간격 측정 유닛, 및 제2 간격 측정 유닛이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판과 상기 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시키는 단계; 를 구비할 수 있다.

[0039] 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 디스플레이 장치는, 기판; 상기 기판상에 형성된 것으로, 반도체 활성 층과, 상기 반도체 활성층에 절연된 게이트 전극과, 상기 반도체 활성층에 각각 접하는 소스 및 드레인 전극을 구비한 적어도 하나의 박막 트랜지스터; 상기 박막 트랜지스터 상에 형성되는 복수의 화소 전극들; 상기 화소 전극들 상에 형성되는 복수의 유기층들; 및 상기 유기층들 상에 형성되는 대향 전극을 포함하고, 상기 기판상의 적어도 하나의 상기 유기층은 중착 영역의 중심으로부터 먼 쪽의 빗변의 길이가 중착 영역의 중심으로부터 가까운 쪽의 빗변의 길이보다 길게 형성되고, 상기 기판상의 적어도 하나의 상기 유기층은 제 1 항의 유기층 중착 장치를 이용하여 형성된 선형 패턴(linear pattern)일 수 있다.

[0040] 상기 기판은 40인치(inch) 이상의 크기를 가질 수 있다.

[0041] 상기 유기층은 적어도 발광층을 포함할 수 있다 .

[0042] 상기 유기층은 불균일한 두께(non-uniform thickness)를 가질 수 있다.

[0043] 상기 중착 영역의 중심으로부터 멀리 형성된 유기층일수록, 상기 중착 영역의 중심으로부터 먼 쪽의 빗변의 길이가 길게 형성될 수 있다.

[0044] 상기 중착 영역에 배치된 상기 복수의 유기층들은, 상기 중착 영역의 중심으로부터 멀어질수록 상기 제1 방향으로 연장 형성된 두 변의 중첩 영역의 폭이 좁게 형성될 수 있다.

[0045] 상기 중착 영역의 중심에 배치된 상기 유기층은, 양 빗변의 길이가 실질적으로 동일하도록 형성될 수 있다.

[0046] 상기 중착 영역에 배치된 상기 유기층은, 상기 중착 영역의 중심을 기준으로 대칭적으로 배치될 수 있다.

### 발명의 효과

[0047] 이와 같은 본 발명에 의해서, 대형 기판의 양산 공정에 더욱 적합하고, 고정세의 패터닝이 가능하며, 패터닝 슬릿 시트와 이동 중의 기판 사이의 간격을 측정하고 제어할 수 있는 유기층 중착 장치, 이를 이용한 유기 발광 디스플레이 장치의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 유기 발광 디스플레이 장치를 구현할 수 있다.

### 도면의 간단한 설명

[0048] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 중착 장치를 개략적으로 도시한 시스템 구성의 평면도이다.

도 2는 도 1의 유기층 중착 장치의 중착부를 개략적으로 도시한 시스템 구성의 측면도이다.

도 3은 도 1의 중착부를 개략적으로 도시한 사시도이다.

도 4는 도 3의 중착부의 개략적인 단면도이다.

도 5는 도 3의 중착부의 중착원의 일 실시예를 나타내는 사시도이다.

도 6은 도 3의 중착부의 중착원의 다른 일 실시예를 나타내는 사시도이다.

도 7은 도 3의 중착부의 이동부의 캐리어를 나타내는 사시도이다.

도 8은 간격 측정부, 기판, 및 패터닝 슬릿 시트를 개략적으로 나타내는 평면도이다.

도 9 내지 12는 간격 측정부에 의한 기판과 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 측정하는 과정을 나타내는 평면도이다.

도 13 및 14는 기판과 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 나타내는 사시도이다.

도 15는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 유기층 중착 어셈블리를 나타내는 도면이다.

도 16은 도 15의 유기층 중착 어셈블리의 개략적인 측단면도이다.

도 17은 도 15의 유기층 중착 어셈블리의 개략적인 평단면도이다.

도 18은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 유기층 중착 어셈블리를 나타내는 도면이다.

도 19는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 유기층 중착 어셈블리를 나타내는 도면이다.

도 20은 도 3의 유기층 중착 장치에서 패터닝 슬릿 시트에 패터닝 슬릿들이 등간격으로 형성되어 있는 모습을 나타내는 도면이다.

도 21은 도 20의 패터닝 슬릿 시트를 이용하여 기판상에 형성된 유기층을 나타내는 도면이다.

도 22는 본 발명의 유기층 중착 장치를 이용하여 제조된 액티브 매트릭스형 유기 발광 디스플레이 장치의 단면을 도시한 것이다.

### **발명을 실시하기 위한 구체적인 내용**

[0049]

이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

[0050]

도 1은 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 중착 장치를 개략적으로 도시한 시스템 구성의 평면도이고, 도 2는 도 1의 유기층 중착 장치의 중착부를 개략적으로 도시한 시스템 구성의 측면도이다.

[0051]

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기층 중착 장치(1)는 중착부(100), 로딩부(200), 언로딩부(300) 및 이송부(400)를 포함한다.

[0052]

로딩부(200)는 제1 래크(212)와, 도입실(214)과, 제1 반전실(218)과, 베퍼실(219)을 포함할 수 있다.

[0053]

제1 래크(212)에는 중착이 이루어지기 전의 기판(2)이 다수 적재되어 있고, 도입실(214)에 구비된 도입로봇은 제1 래크(212)로부터 기판(2)을 잡아 제2 이송부(420)로부터 이송되어 온 이동부(430)에 기판(2)을 얹은 후, 기판(2)이 부착된 이동부(430)를 제1 반전실(218)로 옮긴다.

[0054]

도입실(214)에 인접하게는 제1 반전실(218)이 구비되며, 제1 반전실(218)에 위치한 제1 반전 로봇이 이동부(430)를 반전시켜 이동부(430)를 중착부(100)의 제1 이송부(410)에 장착한다.

[0055]

도 1에서 볼 때, 도입실(214)의 도입 로봇은 이동부(430)의 상면에 기판(2)을 얹게 되고, 이 상태에서 이동부(430)는 반전실(218)로 이송되며, 반전실(218)의 제1 반전 로봇이 반전실(218)을 반전시킴에 따라 중착부(100)에서는 기판(2)이 아래를 향하도록 위치하게 된다.

[0056]

언로딩부(300)의 구성은 위에서 설명한 로딩부(200)의 구성과 반대로 구성된다. 즉, 중착부(100)를 거친 기판(2) 및 이동부(430)를 제2 반전실(328)에서 제2 반전 로봇이 반전시켜 반출실(324)로 이송하고, 반출 로봇이 반출실(324)에서 기판(2) 및 이동부(430)을 꺼낸 다음, 기판(2)을 이동부(430)에서 분리하여 제2 래크(322)에 적재한다. 기판(2)과 분리된 이동부(430)는 제2 이송부(420)를 통해 로딩부(200)로 회송된다.

[0057]

그러나, 본 발명은 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 기판(2)이 이동부(430)에 최초 고정될 때부터 이동부(430)의 하면에 기판(2)을 고정시켜 그대로 중착부(100)로 이송시킬 수도 있다. 이 경우, 예컨대 제1 반전실(218)의 제1 반전 로봇과 제2 반전실(328)의 제2 반전 로봇은 필요없게 된다.

[0058]

중착부(100)는 적어도 하나의 중착용 챔버(101)를 구비한다. 도 1 및 도 2에 따른 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 중착부(100)는 챔버(101)를 구비하며, 이 챔버(101) 내에 복수의 유기층 중착 어셈블리들(100-1)(100-2)...(100-n)이 배치된다. 도 1에 도시된 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 챔버(101) 내에 제1 유기층 중착 어셈블리(100-1), 제2 유기층 중착 어셈블리(100-2) ~ 제11 유기층 중착 어셈블리(100-11)의 열한 개의 유기층 중착 어셈블리들이 설치되어 있으나, 그 숫자는 중착 물질 및 중착 조건에 따라 가변 가능하다.

상기 챔버(101)는 중착이 진행되는 동안 전공으로 유지된다.

[0059] 한편, 도 1에 따른 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 기판(2)이 고정된 이동부(430)는 제1 이송부(410)에 의해 적어도 중착부(100)로, 바람직하게는 상기 로딩부(200), 중착부(100) 및 언로딩부(300)로 순차 이동되고, 상기 언로딩부(300)에서 기판(2)과 분리된 이동부(430)는 제2 이송부(420)에 의해 로딩부(200)로 환송된다.

[0060] 상기 제1 이송부(410)는 상기 중착부(100)를 통과할 때에 상기 챔버(101)를 관통하도록 구비되고, 상기 제2 이송부(420)는 기판(2)이 분리된 이동부(430)를 이송하도록 구비된다.

[0061] 여기서, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기층 중착 장치(1)는 제1 이송부(410)와 제2 이송부(420)가 상하로 형성되어, 제1 이송부(410)를 통과하면서 중착을 마친 이동부(430)가 언로딩부(300)에서 기판(2)과 분리된 후, 그 하부에 형성된 제2 이송부(420)를 통해 로딩부(200)로 회송되도록 형성됨으로써, 공간 활용의 효율이 향상되는 효과를 얻을 수 있다.

[0062] 한편, 도 1의 중착부(100)는 각 유기층 중착 어셈블리(100-1)의 일 측에 중착원 교체부(190)를 더 포함할 수 있다. 도면에는 자세히 도시되지 않았지만, 중착원 교체부(190)는 카세트 형식으로 형성되어, 각각의 유기층 중착 어셈블리(100-1)로부터 외부로 인출되도록 형성될 수 있다. 따라서, 유기층 중착 어셈블리(100-1)의 중착원(도 3의 110 참조)의 교체가 용이해질 수 있다.

[0063] 한편, 도 1에는 로딩부(200), 중착부(100), 언로딩부(300) 및 이송부(400)로 구성된 유기층 중착 장치를 구성하기 위한 일련의 세트(set)가 나란히 두 세트가 구비된 것으로 도시되어 있다. 즉, 도 1의 위쪽과 아래쪽에 총 두 개의 유기층 중착 장치(1)가 구비된 것으로 이해할 수 있다. 이 경우, 두 개의 유기층 중착 장치(1) 사이에는 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)가 더 구비될 수 있다. 즉, 두 개의 유기층 중착 장치(1) 사이에 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)를 구비하여, 두 개의 유기층 중착 장치(1)가 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)를 공동으로 사용하도록 함으로써, 각각의 유기층 중착 장치(1)가 패터닝 슬릿 시트 교체부(500)를 구비하는 것에 비하여 공간 활용의 효율성을 향상시킬 수 있는 것이다.

[0064] 도 3은 도 1의 중착부를 개략적으로 도시한 사시도이고, 도 4는 도 3의 중착부의 개략적인 단면도이다. 그리고, 도 5는 도 3의 중착부의 중착원의 일 실시예를 나타내는 사시도이다. 도 6은 도 3의 중착부의 중착원의 다른 일 실시예를 나타내는 사시도이다. 그리고, 도 7는 도 3의 중착부의 이동부의 캐리어를 보다 상세히 나타내는 사시도이다.

[0065] 먼저, 도 3 및 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 중착 장치(1)의 중착부(100)는 하나 이상의 유기층 중착 어셈블리(100-1)와, 이송부(400)를 포함한다.

[0066] 이하에서는 전체적인 중착부(100)의 구성에 대하여 설명하도록 한다.

[0067] 챔버(101)는 속이 빈 상자 형상으로 형성되며, 그 내부에 하나 이상의 유기층 중착 어셈블리(100-1)와 이송부(400)가 수용된다. 이를 다른 측면에서 설명하면, 지면에 고정되도록 풋(foot)(102)이 형성되고, 풋(foot)(102) 상에 하부 하우징(103)이 형성되고, 하부 하우징(103)의 상부에 상부 하우징(104)이 형성된다. 그리고, 챔버(101)는 하부 하우징(103) 및 상부 하우징(104)을 모두 내부에 수용하도록 형성된다. 이때 하부 하우징(103)과 챔버(101)의 연결부는 밀봉처리되어 챔버(101) 내부가 외부와 완전히 차단되도록 할 수 있다. 이와 같이 하부 하우징(103)과 상부 하우징(104)이 지면에 고정된 풋(foot)(102) 상에 형성됨으로써, 챔버(101)가 수축/팽창을 반복하더라도 하부 하우징(103)과 상부 하우징(104)은 고정된 위치를 유지할 수 있으며, 따라서 하부 하우징(103)과 상부 하우징(104)이 중착부(100) 내에서 일종의 기준 프레임(reference frame)의 역할을 수행할 수 있는 것이다.

[0068] 한편, 상부 하우징(104)의 내부에는 유기층 중착 어셈블리(100-1)와 이송부(400)의 제1 이송부(410)가 형성되고, 하부 하우징(103)의 내부에는 이송부(400)의 제2 이송부(420)가 형성되는 것으로 기술할 수 있다. 그리고, 이동부(430)가 제1 이송부(410)와 제2 이송부(420) 사이를 순환 이동하면서 연속적으로 중착이 수행되는 것이다.

[0069] 이하에서는 유기층 중착 어셈블리(100-1)의 상세 구성에 대하여 설명한다.

[0070] 각각의 유기층 중착 어셈블리(100-1)는 중착원(110), 중착원 노즐부(120), 패터닝 슬릿 시트(130), 차단 부재(140), 제1 스테이지(150), 제2 스테이지(160), 간격 측정부(170) 등을 포함한다. 여기서, 도 3 및 도 4의 모든 구성은 적절한 진공도가 유지되는 챔버(101) 내에 배치되는 것이 바람직하다. 이는 중착 물질의 직진성을

확보하기 위함이다.

- [0071] 상세히, 증착원(110)에서 방출된 증착 물질(115)이 증착원 노즐부(120) 및 패터닝 슬릿 시트(130)를 통과하여 기판(2)에 원하는 패턴으로 증착되게 하려면, 기본적으로 챔버(미도시) 내부는 FMM 증착 방법과 동일한 고전 공 상태를 유지해야 한다. 또한 패터닝 슬릿 시트(130)의 온도가 증착원(110) 온도보다 충분히 낮아야 한다. 왜냐하면, 패터닝 슬릿 시트(130)의 온도가 충분히 낮아야만 온도에 의한 패터닝 슬릿 시트(130)의 열팽창 문제를 최소화할 수 있기 때문이다.
- [0072] 이러한 챔버(101) 내에는 피 증착체인 기판(2)이 배치된다. 상기 기판(2)은 평판 표시장치용 기판이 될 수 있는데, 다수의 평판 표시장치를 형성할 수 있는 마더 글라스(mother glass)와 같은 40인치 이상의 대면적 기판이 적용될 수 있다.
- [0073] 여기서, 본 발명의 일 실시예에서는, 기판(2)이 유기층 증착 어셈블리(100-1)에 대하여 상대적으로 이동하면서 증착이 진행되는 것을 일 특징으로 한다.
- [0074] 상세히, 기존 FMM 증착 방법에서는 FMM 크기가 기판 크기와 동일하게 형성되어야 한다. 따라서, 기판 사이즈가 증가할수록 FMM도 대형화되어야 하며, 이로 인해 FMM 제작이 용이하지 않고, FMM을 인장하여 정밀한 패턴으로 얼라인(align) 하기도 용이하지 않다는 문제점이 존재하였다.
- [0075] 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 증착 어셈블리(100-1)는, 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 기판(2)이 서로 상대적으로 이동하면서 증착이 이루어지는 것을 일 특징으로 한다. 다시 말하면, 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 마주보도록 배치된 기판(2)이 Y축 방향을 따라 이동하면서 연속적으로 증착을 수행하게 된다. 즉, 기판(2)이 도 3의 화살표 A 방향으로 이동하면서 스캐닝(scanning) 방식으로 증착이 수행되는 것이다. 여기서, 도면에는 기판(2)이 챔버(미도시) 내에서 Y축 방향으로 이동하면서 증착이 이루어지는 것으로 도시되어 있으나, 본 발명의 사상은 이에 제한되지 아니하며, 기판(2)은 고정되어 있고 유기층 증착 어셈블리(100-1) 자체가 Y축 방향으로 이동하면서 증착을 수행하는 것도 가능하다 할 것이다.
- [0076] 따라서, 본 발명의 유기층 증착 어셈블리(100-1)에서는 종래의 FMM에 비하여 훨씬 작게 패터닝 슬릿 시트(130)를 만들 수 있다. 즉, 본 발명의 유기층 증착 어셈블리(100-1)의 경우, 기판(2)이 Y축 방향을 따라 이동하면서 연속적으로, 즉 스캐닝(scanning) 방식으로 증착을 수행하기 때문에, 패터닝 슬릿 시트(130)의 X축 방향 및 Y축 방향의 길이 중 적어도 한 방향의 길이는 기판(2)의 길이보다 훨씬 작게 형성될 수 있는 것이다. 이와 같이, 종래의 FMM에 비하여 훨씬 작게 패터ning 슬릿 시트(130)를 만들 수 있기 때문에, 본 발명의 패터ning 슬릿 시트(130)는 그 제조가 용이하다. 즉, 패터ning 슬릿 시트(130)의 에칭 작업이나, 그 이후의 정밀 인장 및 용접 작업, 이동 및 세정 작업 등 모든 공정에서, 작은 크기의 패터ning 슬릿 시트(130)가 FMM 증착 방법에 비해 유리하다. 또한, 이는 디스플레이 장치가 대형화될수록 더욱 유리하게 된다.
- [0077] 이와 같이, 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 기판(2)이 서로 상대적으로 이동하면서 증착이 이루어지기 위해서는, 유기층 증착 어셈블리(100-1)와 기판(2)이 일정 정도 이격되는 것이 바람직하다. 이에 대하여는 뒤에서 상세히 기술하기로 한다.
- [0078] 한편, 챔버 내에서 상기 기판(2)과 대향하는 측에는, 증착 물질(115)이 수납 및 가열되는 증착원(110)이 배치된다. 상기 증착원(110) 내에 수납되어 있는 증착 물질(115)이 기화됨에 따라 기판(2)에 증착이 이루어진다.
- [0079] 상세히, 증착원(110)은 그 내부에 증착 물질(115)이 채워지는 도가니(111)와, 도가니(111)를 가열시켜 도가니(111) 내부에 채워진 증착 물질(115)을 도가니(111)의 일 측, 상세하게는 증착원 노즐부(120) 측으로 증발시키기 위한 히터(112)를 포함한다.
- [0080] 증착원(110)의 일 측, 상세하게는 증착원(110)에서 기판(2)을 향하는 측에는 증착원 노즐부(120)가 배치된다. 여기서, 본 발명에 따른 유기층 증착 어셈블리는 공통층과 패턴층을 증착하는데 있어서 증착원 노즐이 서로 상이하게 형성될 수 있는바, 이하에서는 이에 대하여 더욱 상세히 설명하도록 한다.
- [0081] 도 5는 패턴층을 형성하기 위한 증착원 노즐을 나타내는 사시도이고, 도 6은 공통층을 형성하기 위한 증착원 노즐을 나타내는 사시도이다.
- [0082] 먼저 도 5를 참조하면, 하나의 유기층 증착 어셈블리(100-1) 내에는 세 개의 증착원(110)과 세 개의 증착원 노즐부(120)가 배치되며, 각각의 증착원 노즐부(120)에는 그 중심부에 하나의 증착원 노즐(121)이 형성된다. 그리고, 이와 같이 증착원(110) 내에서 기화된 증착 물질(115)은 증착원 노즐부(120)를 통하여 피 증착체인 기판(2) 쪽으로 향하게 되는 것이다. 이와 같이, 증착원 노즐부(120) 상에 하나의 증착원 노즐(121)이 형성되

고, 또한 하나의 유기층 중착 어셈블리(100-1) 내에는 세 개의 중착원(110)이 기판(2)의 스캔 방향을 따라 배치되어, 결과적으로 하나의 유기층 중착 어셈블리(100-1) 내에는 기판(2)의 스캔 방향을 따라서 복수 개의 중착원 노즐(121)들이 형성된다. 이 경우, X축 방향에 있어서 중착원 노즐(121)이 복수 개 구비된다면, 각 중착원 노즐(121)과 패터닝 슬릿(151)과의 거리가 각각 상이하게 되며, 이때 패터닝 슬릿(151)과 거리가 먼 중착원 노즐(121)에서 발산된 중착 물질에 의해 음영(shadow)이 발생하게 된다. 따라서, 본 발명과 같이 X축 방향으로는 중착원 노즐(121)이 하나만 존재하도록 중착원 노즐(121)을 형성함으로써, 음영(shadow)의 발생을 크게 감소시킬 수 있는 것이다. 또한, 다수 개의 중착원 노즐(121)들이 스캔 방향으로 존재하므로, 개별 중착원 노즐 간 플럭스(flux) 차이가 발생하여도 그 차이가 상쇄되어 중착 균일도가 일정하게 유지되는 효과를 얻을 수 있다.

[0083] 그리고, 도면에는 도시되지 않았지만, 하나의 유기층 중착 어셈블리(100-1) 내에 배치된 세 개의 중착원(110) 중 양단의 중착원들은 호스트 물질을 중착하고, 가운데 배치된 중착원은 도편트 물질을 중착할 수 있다. 이와 같이 본 발명의 유기층 중착 장치는 호스트 물질을 중착하는 중착원과 도편트 물질을 중착하는 중착원을 함께 구비하여, 기판(2)상에 호스트 물질과 도편트 물질을 동시에 중착할 수 있도록 함으로써, 공정이 더욱 간단하고 빨라지며, 소자 효율 또한 향상되는 효과를 얻을 수 있다.

[0084] 한편, 도 6을 참조하면, 중착원(110')의 일 측, 상세하게는 중착원(110')에서 기판(2)을 향하는 측에는 중착원 노즐부(120')가 배치된다. 그리고, 중착원 노즐부(120')에는, X축 방향(즉 기판(2)의 스캔 방향과 수직인 방향)을 따라서 복수 개의 중착원 노즐(121')들이 형성된다. 여기서, 상기 복수 개의 중착원 노즐(121')들은 등 간격으로 형성될 수도 있고, 양단부로 갈수록 간격이 좁아지도록 형성될 수도 있다. 중착원(110') 내에서 기화된 중착 물질은 이와 같은 중착원 노즐부(120')의 중착원 노즐(121')들을 통하여 피 중착체인 기판(2) 쪽으로 향하게 되는 것이다. 이와 같이 공통층을 중착하는데 있어서는 X축 방향(즉 기판(2)의 스캔 방향과 수직인 방향)을 따라서 복수 개의 중착원 노즐(121')들을 형성함으로써, 공통층의 두께 균일도를 향상시킬 수 있는 것이다.

[0085] 한편, 중착원(110)과 기판(2) 사이에는 패터닝 슬릿 시트(130)가 더 구비된다. 패터닝 슬릿 시트(130)는 대략 창문 틀과 같은 형태로 형성되는 프레임(135)을 더 포함하며, 패터닝 슬릿 시트(130)에는 X축 방향을 따라서 복수 개의 패터닝 슬릿(131)들이 형성된다. 중착원(110) 내에서 기화된 중착 물질(115)은 중착원 노즐부(120) 및 패터닝 슬릿 시트(130)를 통하여 피 중착체인 기판(2) 쪽으로 향하게 되는 것이다. 이때, 상기 패터닝 슬릿 시트(130)는 종래의 파인 메탈 마스크(FMM) 특히 스트라이프 타입(stripe type)의 마스크의 제조 방법과 동일한 방법인 에칭을 통해 제작될 수 있다. 이때, 중착원 노즐(121)들의 총 개수보다 패터닝 슬릿(131)들의 총 개수가 더 많게 형성될 수도 있다.

[0086] 여기서, 상술한 중착원(110)(및 이와 결합된 중착원 노즐부(120))과 패터닝 슬릿 시트(130)는 서로 일정 정도 이격되도록 형성될 수 있다.

[0087] 상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 중착 어셈블리(100-1)는 기판(2)에 대하여 상대적으로 이동하면서 중착을 수행하며, 이와 같이 유기층 중착 어셈블리(100-1)가 기판(2)에 대하여 상대적으로 이동하기 위해서 패터닝 슬릿 시트(130)는 기판(2)으로부터 일정 정도 이격되도록 형성된다.

[0088] 상세히, 종래의 FMM 중착 방법에서는 기판에 음영(shadow)이 생기지 않도록 하기 위하여 기판에 마스크를 밀착시켜서 중착 공정을 진행하였다. 그러나, 이와 같이 기판에 마스크를 밀착시킬 경우, 기판과 마스크 간의 접촉에 의한 불량 문제가 발생한다는 문제점이 존재하였다. 또한, 마스크를 기판에 대하여 이동시킬 수 없기 때문에, 마스크가 기판과 동일한 크기로 형성되어야 한다. 따라서, 디스플레이 장치가 대형화됨에 따라 마스크의 크기도 커져야 하는데, 이와 같은 대형 마스크를 형성하는 것이 용이하지 아니하다는 문제점이 존재하였다.

[0089] 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 중착 어셈블리(100-1)에서는 패터닝 슬릿 시트(130)가 피 중착체인 기판(2)과 소정 간격을 두고 이격되도록 배치되도록 한다.

[0090] 이와 같은 본 발명에 의해서 마스크를 기판보다 작게 형성한 후, 마스크를 기판에 대하여 이동시키면서 중착을 수행할 수 있게 됨으로써, 마스크 제작이 용이해지는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 기판과 마스크 간의 접촉에 의한 불량을 방지하는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 공정에서 기판과 마스크를 밀착시키는 시간이 불필요해지기 때문에, 제조 속도가 향상되는 효과를 얻을 수 있다.

[0091] 다음으로, 상부 하우징(104) 내에서의 각 구성요소의 구체적인 배치는 다음과 같다.

- [0092] 먼저, 상부 하우징(104)의 바닥 부분에는 상술한 증착원(110) 및 증착원 노즐부(120)가 배치된다. 그리고, 증착원(110) 및 증착원 노즐부(120)의 양측에는 안착부(104-1)가 돌출 형성되며, 안착부(104-1) 상에는 제1 스테이지(150), 제2 스테이지(160) 및 상술한 패터닝 슬릿 시트(130)가 차례로 형성된다.
- [0093] 여기서, 제1 스테이지(150)는 X축 방향 및 Y축 방향으로 이동 가능하도록 형성되어, 패터닝 슬릿 시트(130)를 X축 방향 및 Y축 방향으로 얼라인 하는 기능을 수행한다. 즉, 제1 스테이지(150)는 복수 개의 액츄에이터를 구비하여, 상부 하우징(104)에 대하여 제1 스테이지(150)가 X축 방향 및 Y축 방향으로 이동하도록 형성되는 것이다.
- [0094] 한편, 제2 스테이지(160)는 Z축 방향으로 이동 가능하도록 형성되어, 패터닝 슬릿 시트(130)를 Z축 방향으로 얼라인 하는 기능을 수행한다. 즉, 제2 스테이지(160)는 복수 개의 액츄에이터를 구비하여, 제1 스테이지(150)에 대하여 제2 스테이지(160)가 Z축 방향으로 이동하도록 형성되는 것이다.
- [0095] 한편, 제2 스테이지(160) 상에는 패터닝 슬릿 시트(130)가 형성된다. 이와 같이, 패터닝 슬릿 시트(130)가 제1 스테이지(150) 및 제2 스테이지(160) 상에 형성되어 패터닝 슬릿 시트(130)가 X축 방향, Y축 방향 및 Z축 방향으로 이동 가능하도록 형성됨으로써, 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 간의 얼라인, 특히 리얼타임 얼라인(real-time align)을 수행할 수 있는 것이다.
- [0096] 나아가 상부 하우징(104), 제1 스테이지(150) 및 제2 스테이지(160)는 증착원 노즐(121)을 통해 배출되는 증착 물질이 분산되지 않도록 증착 물질의 이동 경로를 가이드 하는 역할을 동시에 수행할 수 있다. 즉, 상부 하우징(104), 제1 스테이지(150) 및 제2 스테이지(160)에 의해 증착 물질의 경로가 밀폐되어 증착 물질의 X축 방향 및 Y축 방향 이동을 동시에 가이드 할 수도 있다.
- [0097] 한편, 패터닝 슬릿 시트(130)와 증착원(110) 사이에는 차단 부재(140)가 더 구비될 수도 있다. 상세히, 기판(2)의 테두리 부분에는 애노드 전극 또는 캐소드 전극 패턴이 형성되어, 향후 제품 검사용 또는 제품 제작시 단자로 활용하기 위한 영역이 존재한다. 만약 이 영역에 유기물이 성막이 될 경우, 애노드 전극 또는 캐소드 전극이 제 역할을 하기 어렵게 되며, 따라서 이와 같은 기판(2)의 테두리 부분은 유기물 등이 성막되지 않아야 하는 비성막 영역이 되어야 한다. 그러나 상술한 바와 같이, 본 발명의 박막 증착 장치에서는 기판(2)이 박막 증착 장치에 대하여 이동하면서 스캐닝(scanning) 방식으로 증착이 수행되므로, 기판(2)의 비성막 영역에 유기물 증착을 방지하는 것이 용이하지 않았다.
- [0098] 이와 같이 기판(2)의 비성막 영역에 유기물이 증착되는 것을 방지하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 관한 박막 증착 장치에서는 기판(2)의 테두리 부분에 별도의 차단 부재(140)가 더 구비될 수 있다. 도면에는 상세히 도시되지 않았지만, 차단 부재(140)는 서로 이웃한 두 개의 플레이트로 구성될 수 있다.
- [0099] 기판(2)이 유기층 증착 어셈블리(100-1)를 통과하지 아니할 때에는, 차단 부재(140)가 증착원(110)을 가립으로써, 증착원(110)에서 발산된 증착 물질(115)이 패터닝 슬릿 시트(130)에 묻지 않도록 한다. 이 상태에서 기판(2)이 유기층 증착 어셈블리(100-1)로 진입하기 시작하면, 증착원(110)을 가지고 있던 전방의 차단 부재(140)가 기판(2)의 이동과 함께 이동하면서 증착 물질의 이동 경로가 오픈되어, 증착원(110)에서 발산된 증착 물질(115)이 패터닝 슬릿 시트(130)를 통하여 기판(2)에 증착된다. 한편, 기판(2) 전체가 유기층 증착 어셈블리(100-1)를 통과하면, 후방의 차단 부재(140)가 기판(2)의 이동과 함께 이동하면서 증착 물질의 이동 경로를 다시 폐쇄하여 증착원(110)을 가립으로써, 증착원(110)에서 발산된 증착 물질(115)이 패터닝 슬릿 시트(130)에 묻지 않도록 한다.
- [0100] 이와 같은 차단 부재(140)에 의해서 기판(2)의 비성막 영역이 가려짐으로써, 별도의 구조물 없이도 간편하게 기판(2)의 비성막 영역에 유기물이 증착되는 것이 방지되는 효과를 얻을 수 있다.
- [0101] 이하에서는 피증착체인 기판(2)을 이송하는 이송부(400)에 대하여 상세히 설명하도록 한다. 도 3, 도 4, 및 도 7을 참조하면, 이송부(400)는 제1 이송부(410)와, 제2 이송부(420)와, 이동부(430)를 포함한다.
- [0102] 제1 이송부(410)는 유기층 증착 어셈블리(100-1)에 의해 기판(2) 상에 유기층이 증착될 수 있도록, 캐리어(431) 및 이와 결합된 정전 척(432)을 포함하는 이동부(430)와, 이동부(430)에 부착되어 있는 기판(2)을 인라인(in-line)으로 이송하는 역할을 수행한다. 이와 같은 제1 이송부(410)는 코일(411), 가이드부(412), 상면 자기부상 베어링(413), 측면 자기부상 베어링(414), 캡 센서(415)(416)를 포함한다.
- [0103] 제2 이송부(420)는 증착부(100)를 통하여 1회의 증착이 완료된 후 언로딩부(300)에서 기판(2)이 분리된 이동부(430)를 로딩부(200)로 회송하는 역할을 수행한다. 이와 같은 제2 이송부(420)는 코일(421), 롤러 가이

드(422) 및 차징 트랙(charging track)(423)을 포함한다.

[0104] 이동부(430)는 제1 이송부(410) 및 제2 이송부(420)를 따라 이송되는 캐리어(431)와, 캐리어(431)의 일 면상에 결합되며 기판(2)이 부착되는 정전 척(432)을 포함한다.

[0105] 이하에서는 이송부(400)의 각 구성요소에 대하여 더욱 상세히 설명한다.

[0106] 먼저, 이동부(430)의 캐리어(431)에 대해 상세히 설명한다.

[0107] 도 7을 참조하면, 캐리어(431)는 본체부(431a), LMS 마그넷(Linear motor system Magnet)(431b), CPS 모듈(Contactless power supply Module)(431c), 전원부(431d) 및 가이드 홈(431e)을 포함한다.

[0108] 본체부(431a)는 캐리어(431)의 기저부를 이루며, 철과 같은 자성체로 형성될 수 있다. 이와 같은 캐리어(431)의 본체부(431a)와 후술할 자기부상 베어링(413)(414)과의 척력에 의하여 캐리어(431)가 가이드부(412)에 대해 일정 정도 이격된 상태를 유지할 수 있다.

[0109] 본체부(431a)의 양측면에는 가이드 홈(431e)이 형성될 수 있으며, 이와 같은 가이드 홈(431e) 내에는 가이드부(412)의 가이드 돌기(412e)가 수용될 수 있다.

[0110] 본체부(431a)의 진행방향의 중심선을 따라 마그네틱 레일(431b)이 형성될 수 있다. 본체부(431a)의 마그네틱 레일(431b)과 후술할 코일(411)이 결합하여 리니어 모터를 구성할 수 있으며, 이와 같은 리니어 모터에 의하여 캐리어(431)가 A방향으로 이송될 수 있는 것이다.

[0111] 본체부(431a)에서 마그네틱 레일(431b)의 일 측에는 CPS 모듈(431c) 및 전원부(431d)가 각각 형성될 수 있다. 전원부(431d)는 정전 척(432)이 기판(2)을 척킹(chucking)하고 이를 유지할 수 있도록 전원을 제공하기 위한 일종의 충전용 배터리이며, CPS 모듈(431c)은 전원부(431d)를 충전하기 위한 무선 충전 모듈이다. 상세히, 후술할 제2 이송부(420)에 형성된 차징 트랙(charging track)(423)은 인버터(inverter)(미도시)와 연결되어, 캐리어(431)가 제2 이송부(420) 내에서 이송될 때, 차징 트랙(charging track)(423)과 CPS 모듈(431c) 사이에 자기장이 형성되어 CPS 모듈(431c)에 전력을 공급한다. 그리고, CPS 모듈(431c)에 공급된 전력은 전원부(431d)를 충전하게 되는 것이다.

[0112] 한편, 정전척(Electro Static Chuck, 432)은 세라믹으로 구비된 본체의 내부에 전원이 인가되는 전극이 매립된 것으로, 이 전극에 고전압이 인가됨으로써 본체의 표면에 기판(2)을 부착시키는 것이다.

[0113] 다음으로, 이동부(430)의 구동에 대해 상세히 설명한다.

[0114] 본체부(431a)의 마그네틱 레일(431b)과 코일(411)이 결합하여 구동부를 구성할 수 있다. 여기서, 구동부는 리니어 모터(Linear Motor)일 수 있다. 리니어 모터는 종래의 미끄럼 안내 시스템에 비하여 마찰 계수가 작고 위치 오차가 거의 발생하지 않아 위치 결정도가 매우 높은 장치이다. 상술한 바와 같이, 리니어 모터는 코일(411)과 마그네틱 레일(431b)로 이루어질 수 있으며, 마그네틱 레일(431b)이 캐리어(431) 상에 일렬로 배치되고, 코일(411)은 마그네틱 레일(431b)과 마주보도록 챔버(101) 내의 일 측에 다수 개가 일정 간격으로 배치될 수 있다. 이와 같이 이동 물체인 캐리어(431)에 코일(411)이 아닌 마그네틱 레일(431b)이 배치되므로 캐리어(431)에 전원을 인가하지 않아도 캐리어(431)의 구동이 가능해질 수 있다. 여기서, 코일(411)은 ATM 상자(atmosphere box) 내에 형성되어 대기 상태에 설치되고, 마그네틱 레일(431b)은 캐리어(431)에 부착되어 진공인 챔버(101) 내에서 캐리어(431)가 주행할 수 있게 되는 것이다.

[0115] 한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기층 중착 장치(1)의 유기층 중착 어셈블리(100-1)는 얼라인(align)을 위한 간격 측정부(170)를 더 구비할 수 있다. 상세히, 간격 측정부(170)는 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격을 측정할 수 있다. 여기서, 간격 측정부(170)는 중착이 진행중인 진공 챔버(101) 내에서 원활한 시야 확보를 할 수 있도록 구비된다. 이를 위해, 간격 측정부(170)는 간격 측정부 수용부(171) 내에 형성되어 대기 상태에 설치될 수 있다. 간격 측정부(170)는 적어도 세 개 이상의 간격 측정 유닛으로 이루어질 수 있다. 상기 복수 개의 간격 측정 유닛은 일렬로 배치되지 않으며, 그들이 배치되는 지점들은 가상의 동일 평면 상에 위치할 수 있다.

[0116] 도 8은 간격 측정부, 기판, 및 패터닝 슬릿 시트를 개략적으로 나타내는 평면도이다.

[0117] 도 8을 참조하면, 간격 측정부(170)는 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)으로 이루어질 수 있다. 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니며, 상술한 바와 같이 간격 측정부(170)는 적어도 3개 이상의 간격 측정 유닛으로 이루어질 수 있다.

- [0118] 보다 상세하게는, 제1 간격 측정 유닛(170a)과 제2 간격 측정 유닛(170b)은 가상의 제1 일직선 상에 배치되며, 제3 간격 측정 유닛(170c)은 상기 제1 일직선과 평행한 가상의 제2 일직선 상에 배치될 수 있다. 상기 제1 및 2 일직선은 제1 방향(A)과 평행일 수 있다. 즉, 제1 간격 측정 유닛(170a)과 제2 간격 측정 유닛(170b)의 이동 경로인 상기 제1 일직선은 제3 간격 측정 유닛(170c)의 이동 경로인 상기 제2 일직선의 수직한 방향으로 이격되어 서로 평행일 수 있다.
- [0119] 제1 간격 측정 유닛(170a)과 제2 간격 측정 유닛(170b)은 상기 제1 일직선을 따라 제1 방향(A)으로 또는 그 반대 방향으로 이동할 수 있다. 또한, 제3 간격 측정 유닛(170c)은 상기 제2 일직선을 따라 제1 방향(A)으로 또는 그 반대 방향으로 이동할 수 있다.
- [0120] 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)은 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들이 삼각형을 이루도록 배치될 수 있다. 도 8에 도시된 바와 같이, 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)은 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들이 직각 삼각형일 수 있다. 즉, 제1 간격 측정 유닛(170a)과 제2 간격 측정 유닛(170b)이 위치한 지점을 잇는 선분은 제1변이며, 제2 간격 측정 유닛(170b)과 제3 간격 측정 유닛(170c)이 위치한 지점을 잇는 선분은 제2변이고, 제3 간격 측정 유닛(170c)과 제1 간격 측정 유닛(170a)이 위치한 지점을 잇는 선분은 제3변이고, 제1변과 제2변은 서로 수직하며, 제3변은 삼각형의 빗변에 해당하여 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c) 각각이 배치된 위치는 직각 삼각형일 수 있다.
- [0121] 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)은 제1 방향(A) 또는 그 반대 방향으로 이동하는 동안에도 이들이 배치되는 지점을 연결한 가상의 선분들은 삼각형을 이를 수 있다.
- [0122] 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)은 개별적으로 이동할 수 있으며, 변형예로서 제1 간격 측정 유닛(170a)과 제3 간격 측정 유닛(170c)은 서로 동일한 방향과 동일한 속력으로 이동일 수 있다.
- [0123] 간격 측정 유닛(170a, 170b, 170c)은 공초점 센서(confocal sensor)일 수 있다. 공초점 센서는 고속으로 회전하는 스캐닝 미러(scanning mirror)를 이용하여 레이저 빔으로 측정 대상을 스캐닝하고 레이저 빔에 의해 발생된 형광 또는 반사광선을 이용하여 측정대상까지의 거리를 측정할 수 있다. 공초점 센서는 서로 다른 매질 사이의 경계면을 감지하여 거리를 측정할 수 있다.
- [0124] 도 9 내지 12는 간격 측정부에 의한 기판과 패터닝 슬릿 시트 사이의 간격을 측정하는 과정을 나타내는 평면도이다.
- [0125] 도 9는 기판(2)이 제1 방향(A)으로 이송되어 상기 기판(2)의 일측부(2a)가 비패터닝부(130a) 상에 위치하는 경우를 나타낸다. 이 경우, 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)은 패터닝 슬릿 시트(130)의 비패터닝부(130a) 상부에 대응되는 기판(2) 상부에 위치하여 상기 기판(2)까지의 거리와 패터닝 슬릿 시트(130)까지의 거리를 측정하여, 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)이 위치한 각각의 지점에서 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격을 구할 수 있다. 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격은 패터닝 슬릿 시트(130)까지의 거리에서 기판(2)까지의 거리를 감산하여 구할 수 있다.
- [0126] 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)은 기판(2)이 제1 방향(A)으로 이동하는 동안 기판(2)과 동일한 속도로 이동할 수 있다.
- [0127] 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)이 위치한 각각의 지점에서의 상기 기판(2)과 상기 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시킬 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
- [0128] 도 10은 기판(2)이 제1 방향(A)으로 이송되어 기판(2)의 일측부(2a)가 패터닝부(130b) 상을 이동하는 경우를 나타낸다.
- [0129] 도 10을 참조하면, 제2 간격 측정 유닛(170b)은 기판(2)의 이송 속도와 동일한 속도로 제1 방향(A)을 따라 이동하면서 기판(2)까지의 거리와 패터닝 슬릿 시트까지의 기판(2)를 측정하여, 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격을 구할 수 있다.
- [0130] 이 경우, 제1 간격 측정 유닛(170a)과 제3 간격 측정 유닛(170c)은 비패터닝부(130a)에 정지하여 기판(2)까지의 거리와 패터닝 슬릿 시트(130)까지의 거리를 측정하여, 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격을

구할 수 있다.

- [0131] 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)이 위치한 각각의 지점에서의 상기 기판(2)과 상기 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시킬 수 있다. 이에 대해서는 후술한다.
- [0132] 도 11은 기판(2)이 제1 방향(A)으로 이송됨에 따라 기판(2)의 일측부(2a)가 패터닝부(130b) 상부를 지나서 비패터닝부(130a) 상부 또한 벗어난 경우를 나타낸다.
- [0133] 이 경우, 패터닝부(130b)를 중심으로 기판(2)의 일측부(2a)에 인접한 비패터닝부(130a) 상에 제2 간격 측정 유닛(170b)이 정지해 있고, 패터닝부(130b)를 중심으로 기판(2)의 타측부(2b)에 인접한 비패터닝부(130a) 상에 제1 간격 측정 유닛(170a) 및 제3 간격 측정 유닛(170c)이 정지해 있으면서, 기판(2)까지의 거리와 패터닝 슬릿 시트(130)까지의 거리를 측정하여, 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격을 구할 수 있다. 상술한 바와 같이, 즉, 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격은 패터닝 슬릿 시트(130)까지의 거리에서 기판(2)까지의 거리를 감산하여 구할 수 있다.
- [0134] 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트를 이동시켜서 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격을 일정하게 유지할 수 있다.
- [0135] 보다 상세하게는, 도 13 및 14는 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130)의 배치를 나타낸다. 도 13은 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130)가 얼라인되기 전의 상태를 나타내며, 도 14는 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130)가 얼라인된 후의 상태를 나타낸다. 도 13을 참조하면, 기판(2)이 패터닝 슬릿 시트(130) 상으로 이동된 경우 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c) 각각은 상기 기판(2)까지의 거리와 상기 패터닝 슬릿 시트(130)까지의 거리를 측정하여, 각각의 측정 지점에서의 상기 기판(2)과 상기 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격(h1, h2, h3)을 측정할 수 있다. 도 13에 도시된 바와 같이, 상기 기판(2)과 상기 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격들(h1, h2, h3)이 서로 상이할 수 있다. 이 경우, 제1 스테이지(150)와 제2 스테이지(160)는 패터닝 슬릿 시트(130)를 X, Y, Z축 방향으로 이동시켜서 도 14에 도시된 바와 같이 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격들(h1', h2', h3')을 동일하게 유지할 수 있다.
- [0136] 도 12는 기판(2)이 제1 방향(A)으로 이송됨에 따라 패터닝 슬릿 시트(130)의 일부가 기판(2)에 의해 커버되지 않게 되는 경우를 나타낸다.
- [0137] 이 경우, 패터닝부(130b)를 중심으로 기판(2)의 일측부(2a)에 인접한 비패터닝부(130a) 상에 제2 간격 측정 유닛(170b)이 정지해 있고, 제1 간격 측정 유닛(170a)과 제3 간격 측정 유닛(170c)은 제1 방향(A)을 따라 기판(2)의 이송 속도와 동일한 속도로 이동하면서, 기판(2)까지의 거리와 패터닝 슬릿 시트(130)까지의 거리를 측정하여, 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격을 구할 수 있다.
- [0138] 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)이 위치한 각각의 지점에의 상기 기판(2)과 상기 패터닝 슬릿 시트(130) 사이의 간격이 차이가 있는 경우 상술한 바와 같이 상기 간격들이 동일하도록 상기 패터닝 슬릿 시트(130)를 이동시킬 수 있다.
- [0139] 이와 같이 간격 측정부(170)를 구비하여, 실시간으로 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130) 간의 간격을 측정하는 것이 가능해지고 따라서 실시간으로 기판(2)과 패터닝 슬릿 시트(130)를 얼라인 하는 것이 가능해짐으로써, 패턴의 위치 정밀도가 더욱 향상되는 효과를 얻을 수 있다.
- [0140] 이후 기판(2)이 제1 방향을 따라 이동하여 패터닝 슬릿 시트(130) 상에 위치하지 않는 경우에는 제1 간격 측정 유닛(170a), 제2 간격 측정 유닛(170b), 및 제3 간격 측정 유닛(170c)은 제1 방향(A)의 반대 방향으로 이동하여 도 8에 도시된 바와 같이 제1 간격 측정 유닛(170a)은 패터닝 슬릿 시트(130) 상에 위치하지 않으며, 제2 간격 측정 유닛(170b)과 제3 간격 측정 유닛(170c)은 비패터닝부(130a) 상에 위치할 수 있다.
- [0141] 도 15는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 유기층 증착 어셈블리를 개략적으로 도시한 사시도이고, 도 16은 도 15의 유기층 증착 어셈블리의 개략적인 측단면도이고, 도 17은 도 15의 유기층 증착 어셈블리의 개략적인 평단면도이다.
- [0142] 도 15 내지 도 17을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 증착 어셈블리(700)는 증착원(710), 증착원 노즐부(720), 차단판 어셈블리(730) 및 패터닝 슬릿 시트(750)를 포함한다.
- [0143] 여기서, 증착원(710)은 그 내부에 증착 물질(715)이 채워지는 도가니(711)와, 도가니(711)를 가열시켜 도가니

(711) 내부에 채워진 중착 물질(715)을 중착원 노즐부(720) 측으로 증발시키기 위한 허터(712)를 포함한다. 한편, 중착원(710)의 일 측에는 중착원 노즐부(720)가 배치되고, 중착원 노즐부(720)에는 X축 방향을 따라서 복수 개의 중착원 노즐(721)들이 형성된다.

[0144] 한편, 중착원 노즐부(720)의 일 측에는 차단판 어셈블리(730)가 구비된다. 상기 차단판 어셈블리(730)는 복수 개의 차단판(731)들과, 차단판(731)들 외측에 구비되는 차단판 프레임(732)을 포함한다. 상기 복수 개의 차단판(731)들은 X축 방향을 따라서 서로 나란하게 배치될 수 있다. 여기서, 상기 복수 개의 차단판(731)들은 등 간격으로 형성될 수 있다. 또한, 각각의 차단판(731)들은 도면에서 보았을 때 YZ평면을 따라 연장되어 있고, 바람직하게는 직사각형으로 구비될 수 있다. 이와 같이 배치된 복수 개의 차단판(731)들은 중착원 노즐부(720)와 패터닝 슬릿 시트(750) 사이의 공간을 복수 개의 중착 공간(S)으로 구획한다. 즉, 본 발명의 일 실시 예에 관한 유기층 중착 어셈블리(700)는 상기 차단판(731)들에 의하여, 도 8에서 볼 수 있듯이, 중착 물질이 분사되는 각각의 중착원 노즐(721) 별로 중착 공간(S)이 분리된다. 이와 같이, 차단판(731)이 중착원 노즐부(720)와 패터닝 슬릿 시트(750) 사이의 공간을 복수 개의 중착 공간(S)으로 구획함으로써, 하나의 중착원 노즐(721)로부터 배출되는 중착 물질은 다른 중착원 노즐(721)로부터 배출된 중착 물질들과 혼합되지 않고, 패터닝 슬릿(751)을 통과하여 기판(2)에 중착되는 것이다. 즉, 상기 차단판(731)들은 각 중착원 노즐(721)을 통해 배출되는 중착 물질이 분산되지 않고 Z축 방향으로 직진하도록 중착 물질의 이동 경로를 가이드 하는 역할을 수행한다.

[0145] 이와 같이, 차단판(731)들을 구비하여 중착 물질의 직진성을 확보함으로써, 기판에 형성되는 음영(shadow)의 크기를 대폭적으로 줄일 수 있으며, 따라서 유기층 중착 어셈블리(700)와 기판(2)을 일정 정도 이격시키는 것이 가능해진다.

[0146] 한편, 중착원(710)과 기판(2) 사이에는 패터닝 슬릿 시트(750)가 더 구비된다. 패터닝 슬릿 시트(750)는 대략 창문 틀과 같은 형태로 형성되는 프레임(755)을 더 포함하며, 패터닝 슬릿 시트(750)에는 X축 방향을 따라서 복수 개의 패터닝 슬릿(751)들이 형성된다. 중착원(710) 내에서 기화된 중착 물질(715)은 중착원 노즐부(720) 및 패터닝 슬릿 시트(750)를 통과하여 피 중착체인 기판(2) 쪽으로 향하게 되는 것이다.

[0147] 도 18은 본 발명의 다른 일 실시예에 관한 유기층 중착 어셈블리를 개략적으로 도시한 사시도이다.

[0148] 도 18에 도시된 실시예에 관한 유기층 중착 어셈블리(800)는 중착원(810), 중착원 노즐부(820), 제1 차단판 어셈블리(830), 제2 차단판 어셈블리(840), 패터닝 슬릿 시트(850)를 포함한다. 여기서, 중착원(810), 제1 차단판 어셈블리(830) 및 패터닝 슬릿 시트(850)의 상세한 구성은 전술한 도 15에 따른 실시예와 동일하므로 상세한 설명을 생략한다. 본 실시예에서는 제1 차단판 어셈블리(830)의 일 측에 제2 차단판 어셈블리(840)가 구비된다는 점에서 전술한 실시예와 구별된다.

[0149] 상세히, 상기 제2 차단판 어셈블리(840)는 복수 개의 제2 차단판(841)들과, 제2 차단판(841)들 외측에 구비되는 제2 차단판 프레임(842)을 포함한다. 상기 복수 개의 제2 차단판(841)들은 X축 방향을 따라서 서로 나란하게 구비될 수 있다. 그리고, 상기 복수 개의 제2 차단판(841)들은 등 간격으로 형성될 수 있다. 또한, 각각의 제2 차단판(841)은 도면에서 보았을 때 YZ평면과 나란하도록, 다시 말하면 X축 방향에 수직이 되도록 형성된다.

[0150] 이와 같이 배치된 복수 개의 제1 차단판(831) 및 제2 차단판(841)들은 중착원 노즐부(820)과 패터닝 슬릿 시트(850) 사이의 공간을 구획하는 역할을 수행한다. 즉, 상기 제1 차단판(831) 및 제2 차단판(841)에 의하여, 중착 물질이 분사되는 각각의 중착원 노즐(821) 별로 중착 공간이 분리되는 것을 일 특징으로 한다.

[0151] 여기서, 각각의 제2 차단판(841)들은 각각의 제1 차단판(831)들과 일대일 대응하도록 배치될 수 있다. 다시 말하면, 각각의 제2 차단판(841)들은 각각의 제1 차단판(831)들과 열라인(align)되어 서로 나란하게 배치될 수 있다. 즉, 서로 대응하는 제1 차단판(831)과 제2 차단판(841)은 서로 동일한 평면상에 위치하게 되는 것이다. 도면에는, 제1 차단판(831)의 길이와 제2 차단판(841)의 X축 방향의 폭이 동일한 것으로 도시되어 있지만, 본 발명의 사상은 이에 제한되지 아니한다. 즉, 패터닝 슬릿(851)과의 정밀한 열라인(align)이 요구되는 제2 차단판(841)은 상대적으로 얇게 형성되는 반면, 정밀한 열라인이 요구되지 않는 제1 차단판(831)은 상대적으로 두껍게 형성되어, 그 제조가 용이하도록 하는 것도 가능하다 할 것이다.

[0152] 도 19는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 유기층 중착 어셈블리를 개략적으로 도시한 사시도이다.

[0153] 도 19를 참조하면, 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 유기층 중착 어셈블리(900)는 중착원(910), 중착원 노즐부(920) 및 패터닝 슬릿 시트(950)를 포함한다.

- [0154] 여기서, 중착원(910)은 그 내부에 중착 물질(915)이 채워지는 도가니(911)와, 도가니(911)를 가열시켜 도가니(911) 내부에 채워진 중착 물질(915)을 중착원 노즐부(920) 측으로 중발시키기 위한 헤터(912)를 포함한다. 한편, 중착원(910)의 일 측에는 중착원 노즐부(920)가 배치되고, 중착원 노즐부(920)에는 Y축 방향을 따라서 복수 개의 중착원 노즐(921)들이 형성된다. 한편, 중착원(910)과 기판(2) 사이에는 패터닝 슬릿 시트(950) 및 프레임(955)이 더 구비되고, 패터닝 슬릿 시트(950)에는 X축 방향을 따라서 복수 개의 패터닝 슬릿(951)들 및 스페이서(952)들이 형성된다. 그리고, 중착원(910) 및 중착원 노즐부(920)와 패터닝 슬릿 시트(950)는 연결부재(935)에 의해서 결합된다.
- [0155] 본 실시예는 전술한 실시예들에 비하여 중착원 노즐부(920)에 구비된 복수 개의 중착원 노즐(921)들의 배치가 상이한바, 이에 대하여 상세히 설명한다.
- [0156] 중착원(910)의 일 측, 상세하게는 중착원(910)에서 기판(2)을 향하는 측에는 중착원 노즐부(920)가 배치된다. 그리고, 중착원 노즐부(920)에는, Y축 방향 즉 기판(2)의 스캔 방향을 따라서 복수 개의 중착원 노즐(921)들이 형성된다. 여기서, 상기 복수 개의 중착원 노즐(921)들은 등 간격으로 형성될 수 있다. 중착원(910) 내에서 기화된 중착 물질(915)은 이와 같은 중착원 노즐부(920)를 통과하여 꾀 중착체인 기판(2) 쪽으로 향하게 되는 것이다. 결과적으로 하나의 유기층 중착 어셈블리(900-1) 내에는 기판(2)의 스캔 방향을 따라서 복수 개의 중착원 노즐(921)들이 형성된다. 이 경우, X축 방향에 있어서 중착원 노즐(921)이 복수 개 구비된다면, 각 중착원 노즐(921)과 패터닝 슬릿(951)과의 거리가 각각 상이하게 되며, 이때 패터닝 슬릿(951)과 거리가 먼 중착원 노즐(921)에서 발산된 중착 물질에 의해 음영(shadow)이 발생하게 된다. 따라서, 본 발명과 같이 X축 방향으로는 중착원 노즐(921)이 하나만 존재하도록 중착원 노즐(921)을 형성함으로써, 음영(shadow)의 발생을 크게 감소시킬 수 있는 것이다. 또한, 다수 개의 중착원 노즐(921)들이 스캔 방향으로 존재하므로, 개별 중착원 노즐 간 플럭스(flux) 차이가 발생하여도 그 차이가 상쇄되어 중착 균일도가 일정하게 유지되는 효과를 얻을 수 있다.
- [0157] 이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 관한 유기층 중착 장치에 의해서 형성된 유기층의 구성에 대하여 상세히 설명한다.
- [0158] 도 20은 유기층 중착 장치에서 패터닝 슬릿 시트에 패터닝 슬릿들이 등 간격으로 형성되어 있는 모습을 나타내는 도면이고, 도 20은 도 19의 패터닝 슬릿 시트를 이용하여 기판상에 형성된 유기층을 나타내는 도면이다.
- [0159] 도 19 및 도 20에는 패터닝 슬릿(131)들이 등간격으로 배치된 패터닝 슬릿 시트(130)가 도시되어 있다. 즉, 도 10에서  $I_1 = I_2 = I_3 = I_4$ 의 관계가 성립한다.
- [0160] 이 경우, 중착 공간(S)의 중심선(C)을 지나는 중착 물질의 입사 각도는 기판(2)에 거의 수직이 된다. 따라서, 따라서 패터닝 슬릿(131a)을 통과한 중착 물질에 의하여 형성되는 유기층( $P_1$ )은 그 음영(shadow)의 크기는 최소가 되며, 우측 음영( $SR_1$ )과 좌측 음영( $SL_1$ )이 대칭을 이루도록 형성된다.
- [0161] 그러나, 중착 공간(S)의 중심선(C)으로부터 멀리 배치된 패터닝 슬릿을 지나는 중착 물질의 임계 입사 각도( $\theta$ )는 점점 커지게 되어서, 가장 끝 부분의 패터닝 슬릿(131e)을 지나는 중착 물질의 임계 입사 각도( $\theta$ )는 약  $55^\circ$  가 된다. 따라서, 중착 물질이 패터닝 슬릿(131e)에 대해 기울어져서 입사하게 되고, 패터닝 슬릿(131e)을 통과한 중착 물질에 의하여 형성된 유기층( $P_5$ )은 그 음영(shadow)의 크기가 최대가 되며, 특히 좌측 음영( $SR_5$ )이 우측 음영( $SR_5$ )보다 더 길게 형성된다.
- [0162] 즉, 중착 물질의 임계 입사 각도( $\theta$ )가 커짐에 따라 음영(shadow)의 크기도 커지게 되며, 특히 중착 공간(S)의 중심선(C)로부터 먼 쪽의 음영(shadow)의 크기가 커지게 된다. 그리고, 중착 물질의 임계 입사 각도( $\theta$ )는 중착 공간(S)의 중심부로부터 패터닝 슬릿까지의 거리가 멀수록 커지게 된다. 따라서, 중착 공간(S)의 중심선(C)으로부터 패터닝 슬릿까지의 거리가 먼 유기층일수록 음영(shadow)의 크기가 커지게 되며, 특히 유기층의 양단부의 음영(shadow) 중 중착 공간(S)의 중심선(C)으로부터 먼 쪽의 음영(shadow)의 크기가 더 커지게 되는 것이다.
- [0163] 즉, 도 21에서 보았을 때, 중착 공간(S)의 중심선(C)을 기준으로 왼쪽에 형성된 유기층들은 좌측 빗변이 우측 빗변보다 더 길도록 형성되며, 중착 공간(S)의 중심선(C)을 기준으로 오른쪽에 형성된 유기층들은 우측 빗변이 좌측 빗변보다 더 길도록 형성된다.
- [0164] 또한, 중착 공간(S)의 중심선(C)을 기준으로 왼쪽에 형성된 유기층들은, 왼쪽에 형성된 유기층일수록 좌측 빗변의 길이가 더 길게 형성되며, 중착 공간(S)의 중심선(C)을 기준으로 오른쪽에 형성된 유기층들은, 오른쪽에

형성된 유기층일수록 우측 빗변의 길이가 더 길게 형성된다. 그리고, 결과적으로 중착 공간(S) 내에 형성된 유기층들은 중착 공간(S)의 중심선을 기준으로 대칭을 이루도록 형성될 수 있다.

[0165] 이를 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.

[0166] 패터닝 슬릿(131b)을 통과하는 중착 물질들은  $\Theta_b$ 의 임계 입사각으로 패터닝 슬릿(131b)을 통과하게 되고, 이 경우 패터닝 슬릿(131b)을 통과한 중착 물질에 의하여 형성된 유기층( $P_2$ )의 좌측 음영(shadow)은  $SL_2$ 의 크기로 형성된다. 마찬가지로, 패터닝 슬릿(131c)을 통과하는 중착 물질들은  $\Theta_c$ 의 임계 입사각으로 패터닝 슬릿(131c)을 통과하게 되고, 이 경우 패터닝 슬릿(131c)을 통과한 중착 물질에 의하여 형성된 유기층( $P_3$ )의 좌측 음영(shadow)은  $SL_3$ 의 크기로 형성된다. 마찬가지로, 패터닝 슬릿(131d)을 통과하는 중착 물질들은  $\Theta_d$ 의 임계 입사각으로 패터닝 슬릿(131d)을 통과하게 되고, 이 경우 패터닝 슬릿(131d)을 통과한 중착 물질에 의하여 형성된 유기층( $P_4$ )의 좌측 음영(shadow)은  $SL_4$ 의 크기로 형성된다. 마지막으로, 패터닝 슬릿(131e)을 통과하는 중착 물질들은  $\Theta_e$ 의 임계 입사각으로 패터닝 슬릿(131e)을 통과하게 되고, 이 경우 패터닝 슬릿(131e)을 통과한 중착 물질에 의하여 형성된 유기층( $P_5$ )의 좌측 음영(shadow)은  $SL_5$ 의 크기로 형성된다.

[0167] 여기서,  $\Theta_b < \Theta_c < \Theta_d < \Theta_e$ 의 관계가 성립하므로, 각각의 패터닝 슬릿들을 통과한 유기층들의 음영(shadow) 크기 사이에는,  $SL_1 < SL_2 < SL_3 < SL_4 < SL_5$ 의 관계가 성립하게 된다.

[0168] 도 22는 본 발명의 유기층 중착 장치를 이용하여 제조된 액티브 매트릭스형 유기 발광 디스플레이 장치의 단면을 도시한 것이다.

[0169] 도 22를 참조하면, 상기 액티브 매트릭스형의 유기 발광 디스플레이 장치는 기판(2) 상에 형성된다. 상기 기판(2)은 투명한 소재, 예컨대 글래스재, 플라스틱재, 또는 금속재로 형성될 수 있다. 상기 기판(2)상에는 전체적으로 베퍼층과 같은 절연막(51)이 형성되어 있다.

[0170] 상기 절연막(51) 상에는 도 21에서 볼 수 있는 바와 같은 TFT와, 커패시터(50)와, 유기 발광 소자(OLED)가 형성된다.

[0171] 상기 절연막(51)의 윗면에는 소정 패턴으로 배열된 반도체 활성층(52)이 형성되어 있다. 상기 반도체 활성층(52)은 게이트 절연막(53)에 의하여 매립되어 있다. 상기 활성층(52)은 p형 또는 n형의 반도체로 구비될 수 있다.

[0172] 상기 게이트 절연막(53)의 윗면에는 상기 활성층(52)과 대응되는 곳에 TFT의 게이트 전극(54)이 형성된다. 그리고, 상기 게이트 전극(54)을 덮도록 층간 절연막(55)이 형성된다. 상기 층간 절연막(55)이 형성된 다음에는 드라이 애칭 등의 식각 공정에 의하여 상기 게이트 절연막(53)과 층간 절연막(55)을 식각하여 콘택 홀을 형성시켜서, 상기 활성층(52)의 일부를 드러나게 한다.

[0173] 그 다음으로, 상기 층간 절연막(55) 상에 소스/드레인 전극(56, 57)이 형성되는 데, 콘택 홀을 통해 노출된 활성층(52)에 접촉되도록 형성된다. 상기 소스/드레인 전극(56, 57)을 덮도록 보호막(58)이 형성되고, 식각 공정을 통하여 상기 드레인 전극(57)의 일부가 드러나도록 한다. 상기 보호막(58) 위로는 보호막(58)의 평탄화를 위해 별도의 절연막(59)을 더 형성할 수도 있다.

[0174] 한편, 상기 유기 발광 소자(OLED)는 전류의 흐름에 따라 적, 녹, 청색의 빛을 발광하여 소정의 화상 정보를 표시하기 위한 것으로서, 상기 보호막(58) 상에 제1 전극(61)을 형성한다. 상기 제1 전극(61)은 TFT의 드레인 전극(57)과 전기적으로 연결된다.

[0175] 그리고, 상기 제1 전극(61)을 덮도록 화소 정의막(60)이 형성된다. 이 화소 정의막(60)에 소정의 개구를 형성한 후, 이 개구로 한정된 영역 내에 발광층을 포함하는 유기층(62)을 형성한다. 그리고 유기층(62) 위로는 제2 전극(63)을 형성한다.

[0176] 상기 화소 정의막(60)은 각 화소를 구획하는 것으로, 유기물로 형성되어, 제1 전극(61)이 형성되어 있는 기판의 표면, 특히, 절연막(59)의 표면을 평탄화한다.

[0177] 상기 제1 전극(61)과 제2 전극(63)은 서로 절연되어 있으며, 발광층을 포함하는 유기층(62)에 서로 다른 극성의 전압을 가해 발광이 이뤄지도록 한다.

[0178] 상기 발광층을 포함하는 유기층(62)은 저분자 또는 고분자 유기물이 사용될 수 있는 데, 저분자 유기물을 사

용할 경우 정공 주입층(HIL: Hole Injection Layer), 정공 수송층(HTL: Hole Transport Layer), 발광층(EML: Emission Layer), 전자 수송층(ETL: Electron Transport Layer), 전자 주입층(EIL: Electron Injection Layer) 등이 단일 혹은 복합의 구조로 적층되어 형성될 수 있으며, 사용 가능한 유기 재료도 구리 프탈로시아닌(CuPc: copper phthalocyanine), N,N-디(나프탈렌-1-일)-N,N'-디페닐-벤지딘 (N,N'-Di(naphthalene-1-yl)-N,N'-diphenyl-benzidine: NPB), 트리스-8-하이드록시퀴놀린 알루미늄(tris-8-hydroxyquinoline aluminum)(Alq3) 등을 비롯해 다양하게 적용 가능하다.

[0179] 여기서, 상기 발광층을 포함하는 유기층(62)은 도 1에 도시된 유기층 증착 장치(도 1의 1 참조)에 의해서 증착될 수 있다. 즉, 증착 물질을 방사하는 증착원, 증착원의 일 측에 배치되며 복수 개의 증착원 노즐들이 형성되는 증착원 노즐부 및 증착원 노즐부와 대향되게 배치되고 복수 개의 패터닝 슬릿들이 형성되는 패터닝 슬릿 시트를 포함하는 유기층 증착 장치가, 피증착용 기판과 소정 정도 이격되도록 배치된 후, 유기층 증착 장치(도 1의 1 참조)와 기판(도 1의 2 참조) 중 어느 일 측이 타 측에 대하여 상대적으로 이동하면서, 유기층 증착 장치(도 1의 1 참조)에서 방사되는 증착 물질이 기판(도 1의 2 참조)상에 증착되는 것이다.

[0180] 이러한 유기 발광막을 형성한 후에는 제2 전극(63)을 역시 동일한 증착 공정으로 형성할 수 있다.

[0181] 한편, 상기 제1 전극(61)은 애노드 전극의 기능을 하고, 상기 제2 전극(63)은 캐소드 전극의 기능을 할 수 있는데, 물론, 이들 제1 전극(61)과 제2 전극(63)의 극성은 반대로 되어도 무방하다. 그리고, 제1 전극(61)은 각 화소의 영역에 대응되도록 패터닝될 수 있고, 제2 전극(63)은 모든 화소를 덮도록 형성될 수 있다.

[0182] 상기 제1 전극(61)은 투명 전극 또는 반사형 전극으로 구비될 수 있는 데, 투명전극으로 사용될 때에는 ITO, IZO, ZnO, 또는 In203로 구비될 수 있고, 반사형 전극으로 사용될 때에는 Ag, Mg, Al, Pt, Pd, Au, Ni, Nd, Ir, Cr, 및 이들의 화합물 등으로 반사층을 형성한 후, 그 위에 ITO, IZO, ZnO, 또는 In203로 투명전극층을 형성할 수 있다. 이러한 제1 전극(61)은 스퍼터링 방법 등에 의해 성막된 후, 포토 리소그래피법 등에 의해 패터닝된다.

[0183] 한편, 상기 제2 전극(63)도 투명 전극 또는 반사형 전극으로 구비될 수 있는 데, 투명전극으로 사용될 때에는 이 제2 전극(63)이 캐소오드 전극으로 사용되므로, 일함수가 작은 금속 즉, Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Ag, Mg, 및 이들의 화합물이 발광층을 포함하는 유기층(62)의 방향을 향하도록 증착한 후, 그 위에 ITO, IZO, ZnO, 또는 In203 등으로 보조 전극층이나 버스 전극 라인을 형성할 수 있다. 그리고, 반사형 전극으로 사용될 때에는 위 Li, Ca, LiF/Ca, LiF/Al, Al, Ag, Mg, 및 이들의 화합물을 전면 증착하여 형성한다. 이때, 증착은 전술한 발광층을 포함하는 유기층(62)의 경우와 마찬가지의 방법으로 행할 수 있다.

[0184] 본 발명은 이 외에도, 유기 TFT의 유기층 또는 무기막 등의 증착에도 사용할 수 있으며, 기타, 다양한 소재의 성막 공정에 적용 가능하다.

[0185] 본 명세서에서는 본 발명을 한정된 실시예를 중심으로 설명하였으나, 본 발명의 범위 내에서 다양한 실시예가 가능하다. 또한 설명되지는 않았으나, 균등한 수단도 또한 본 발명에 그대로 결합되는 것이라 할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의하여 정해져야 할 것이다.

## 부호의 설명

[0186] 1: 유기층 증착 장치

100: 증착부

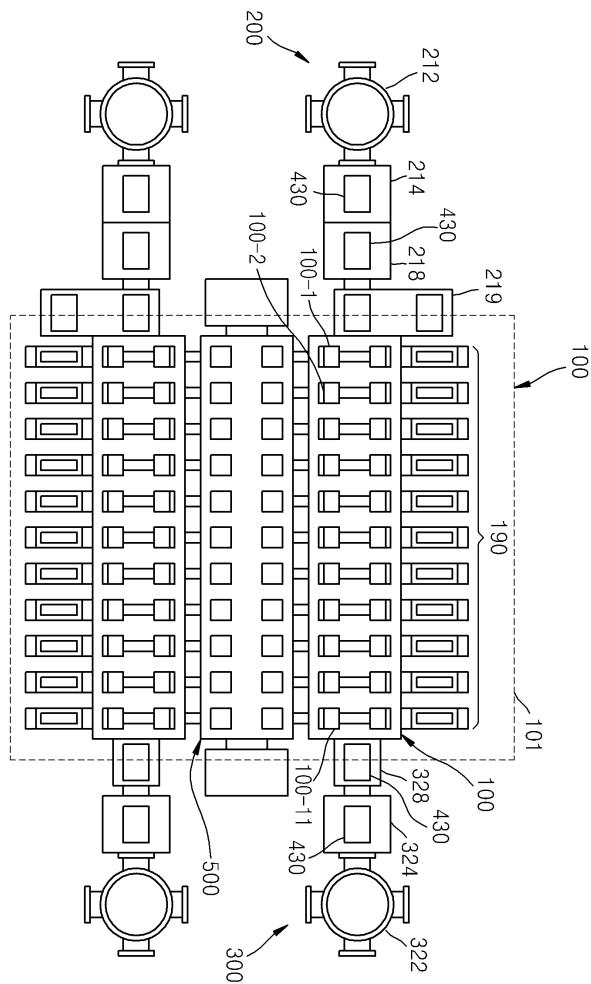
200: 로딩부

300: 언로딩부

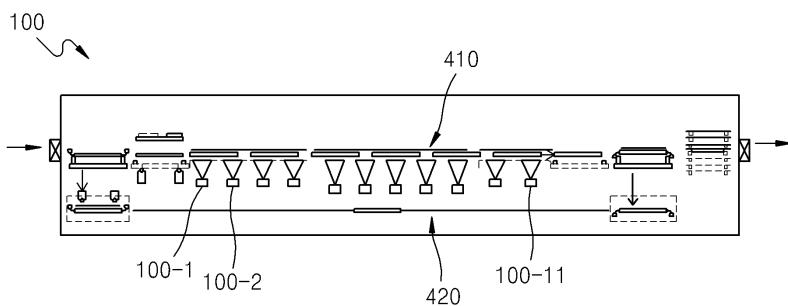
400: 이송부

도면

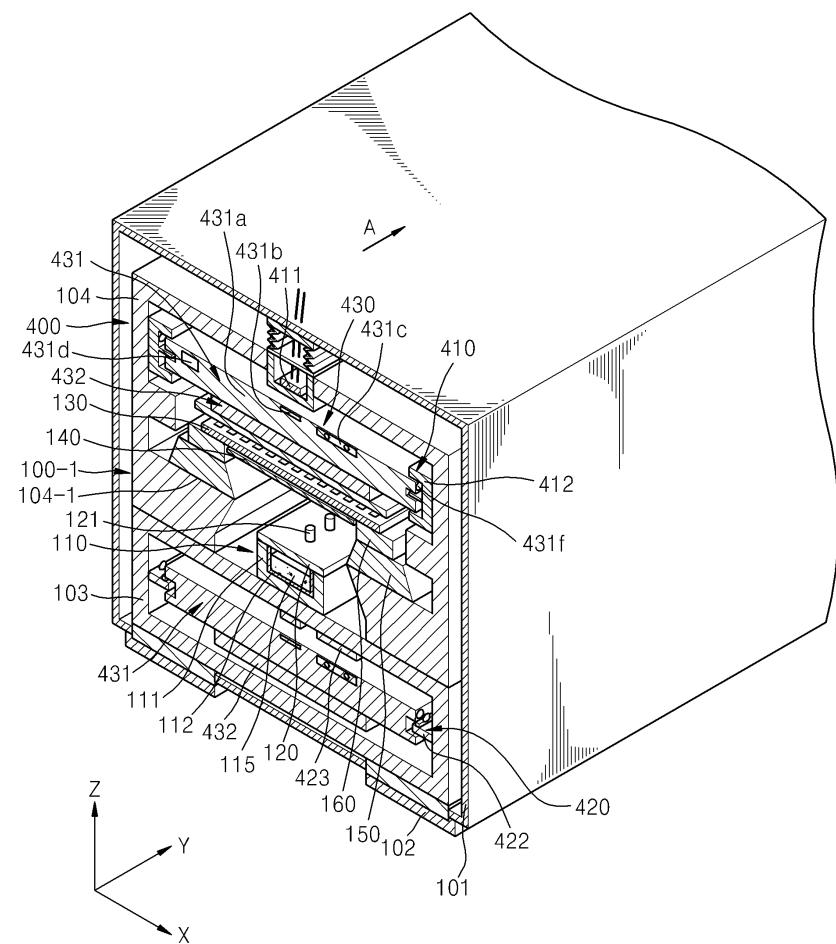
도면1



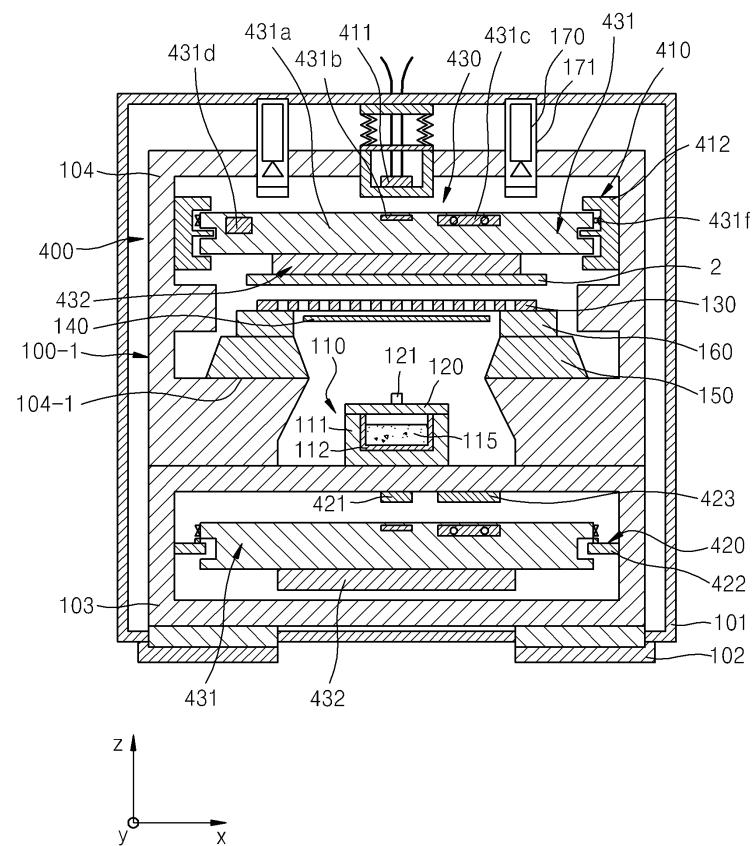
도면2



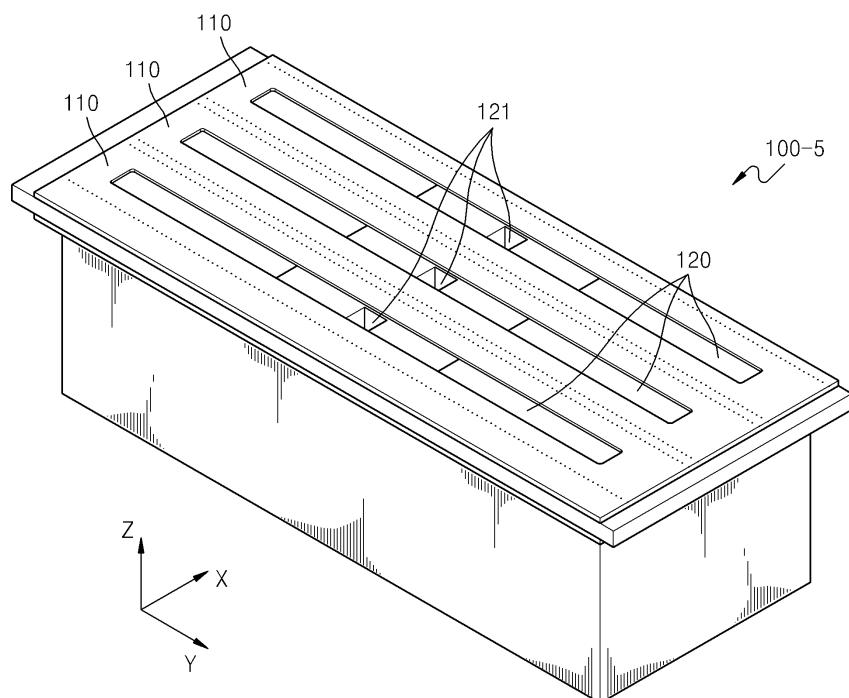
## 도면3



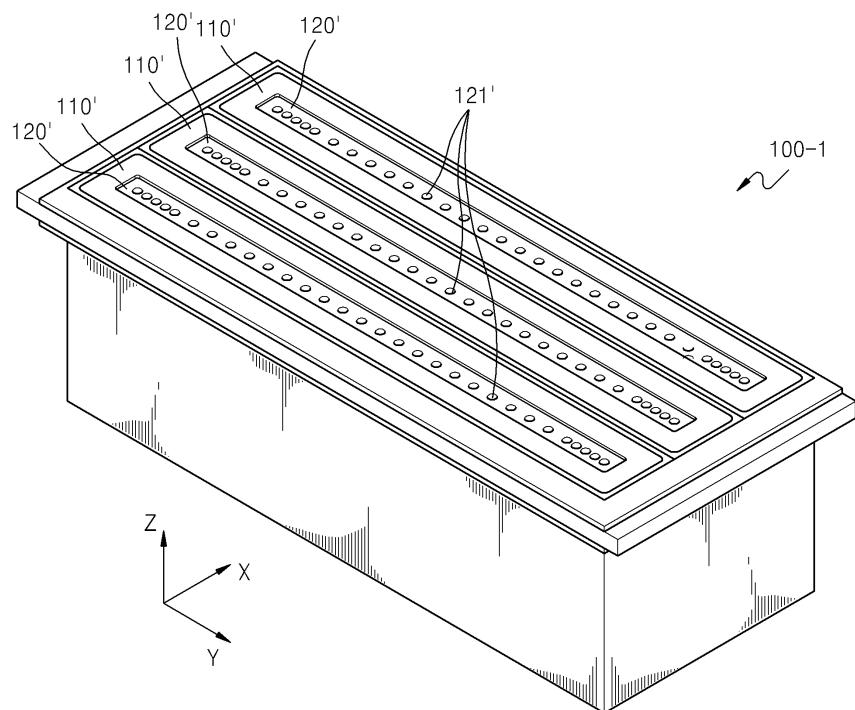
## 도면4



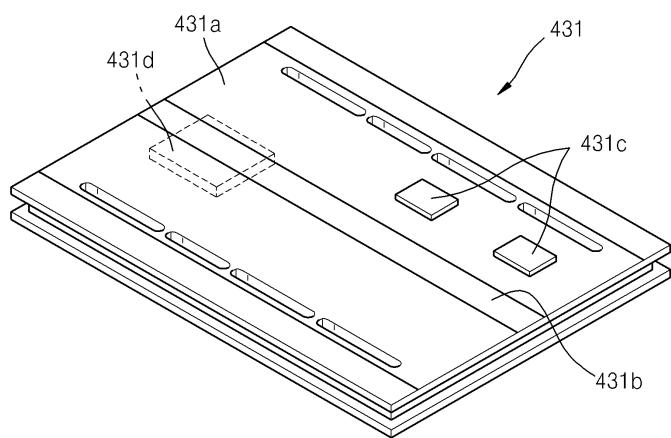
## 도면5



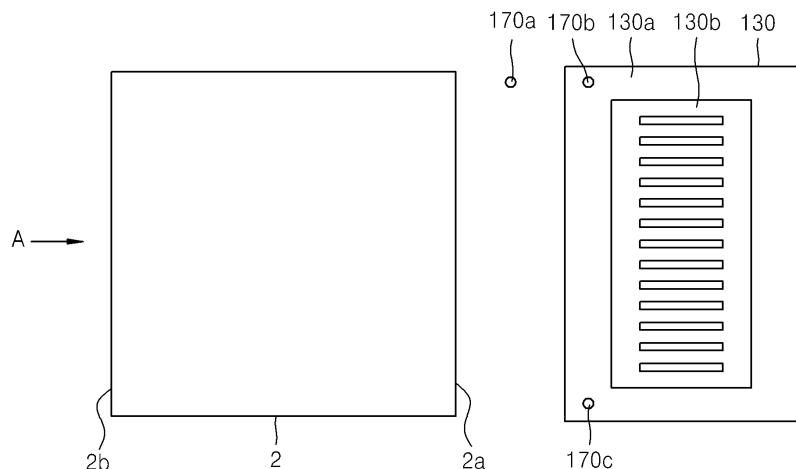
도면6



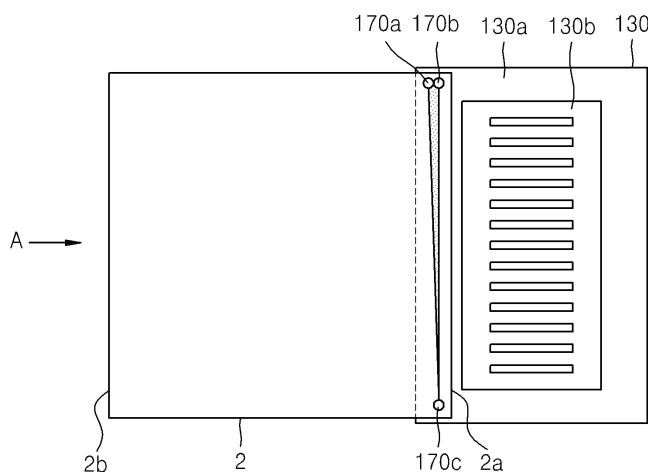
도면7



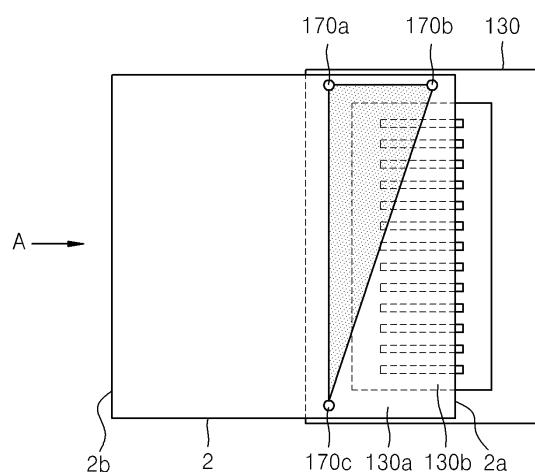
## 도면8



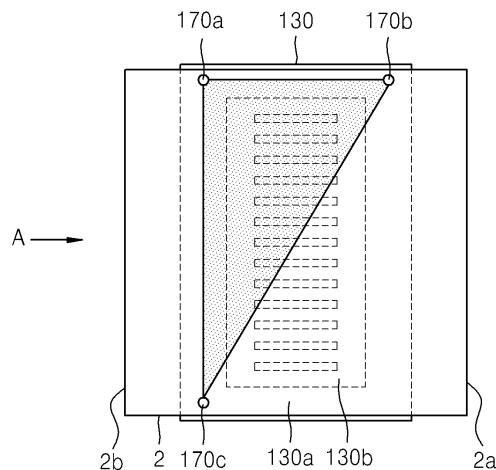
## 도면9



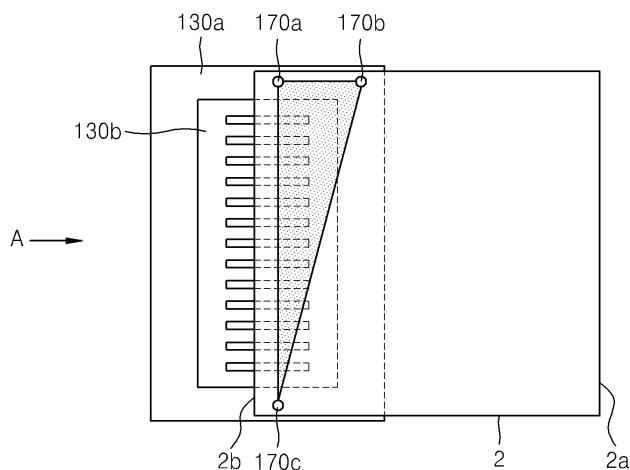
## 도면10



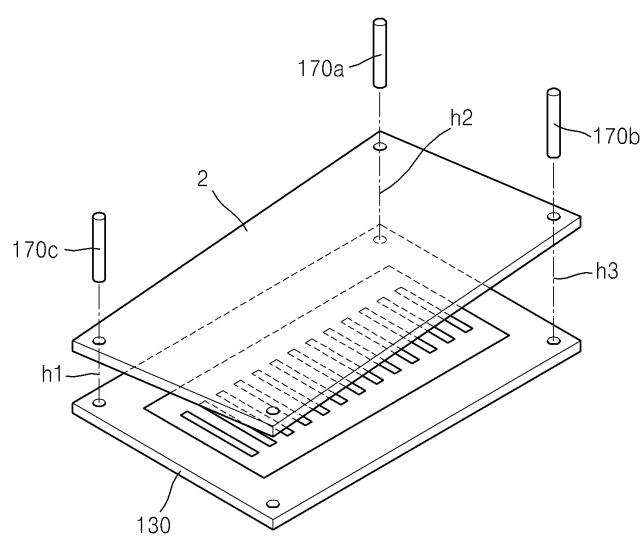
도면11



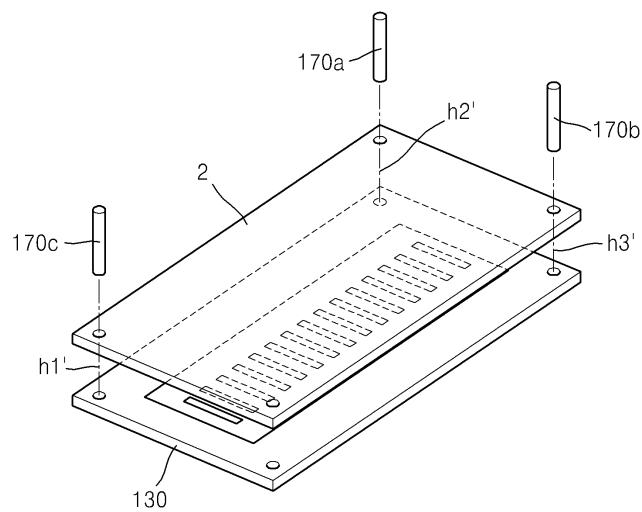
도면12



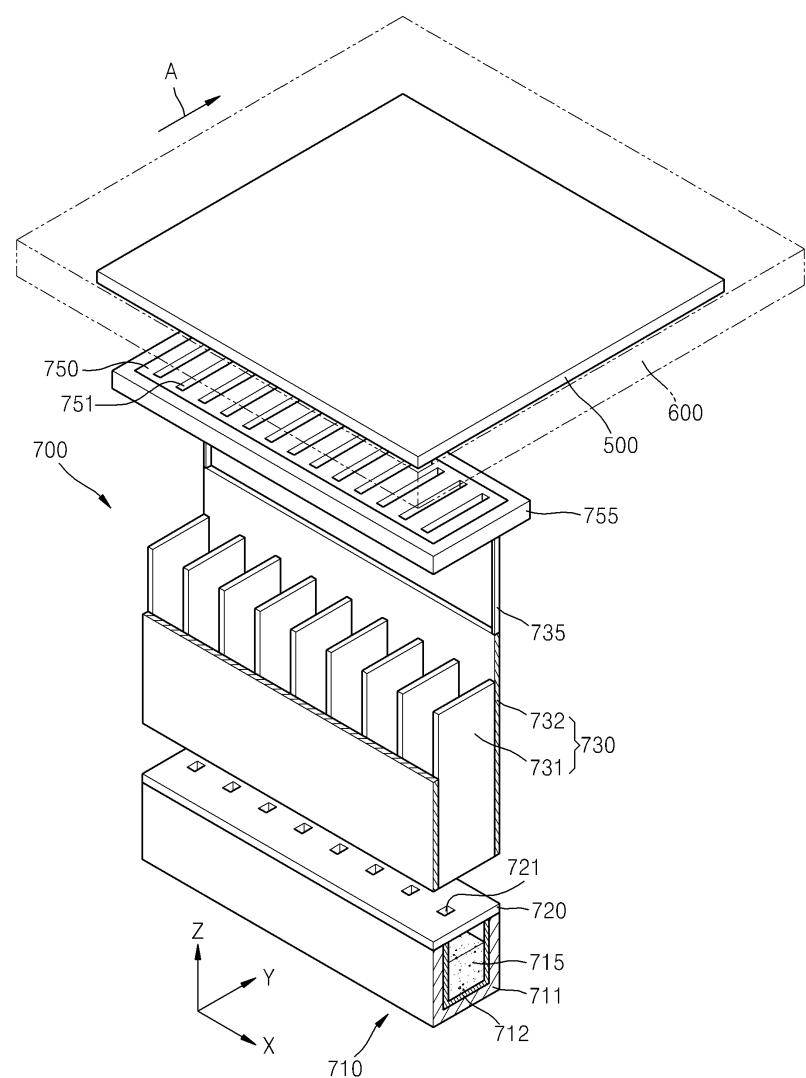
도면13



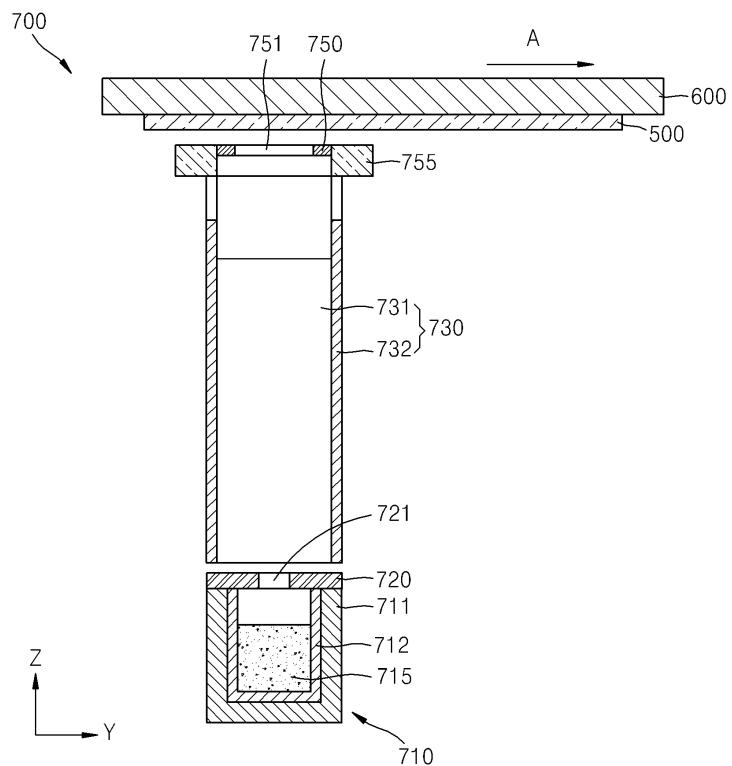
도면14



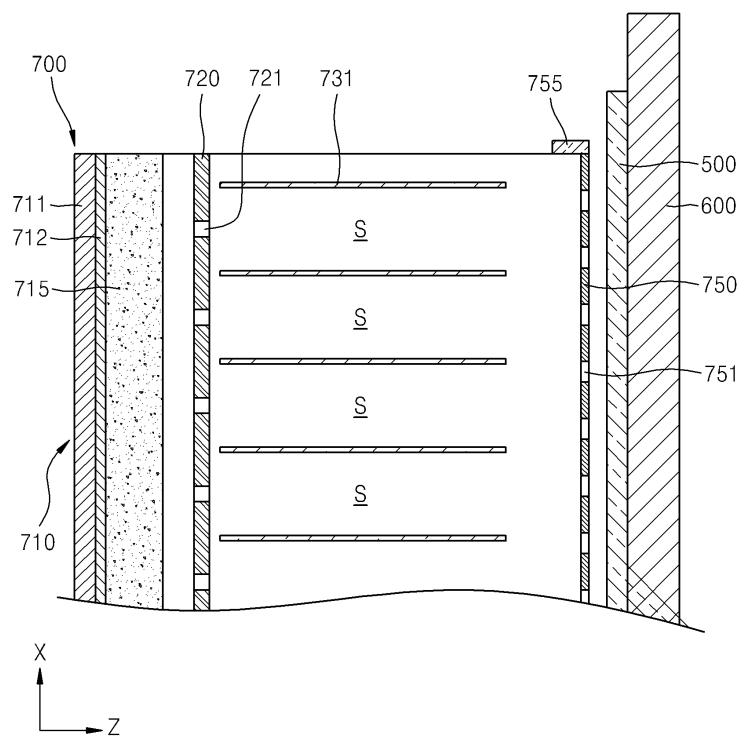
도면15



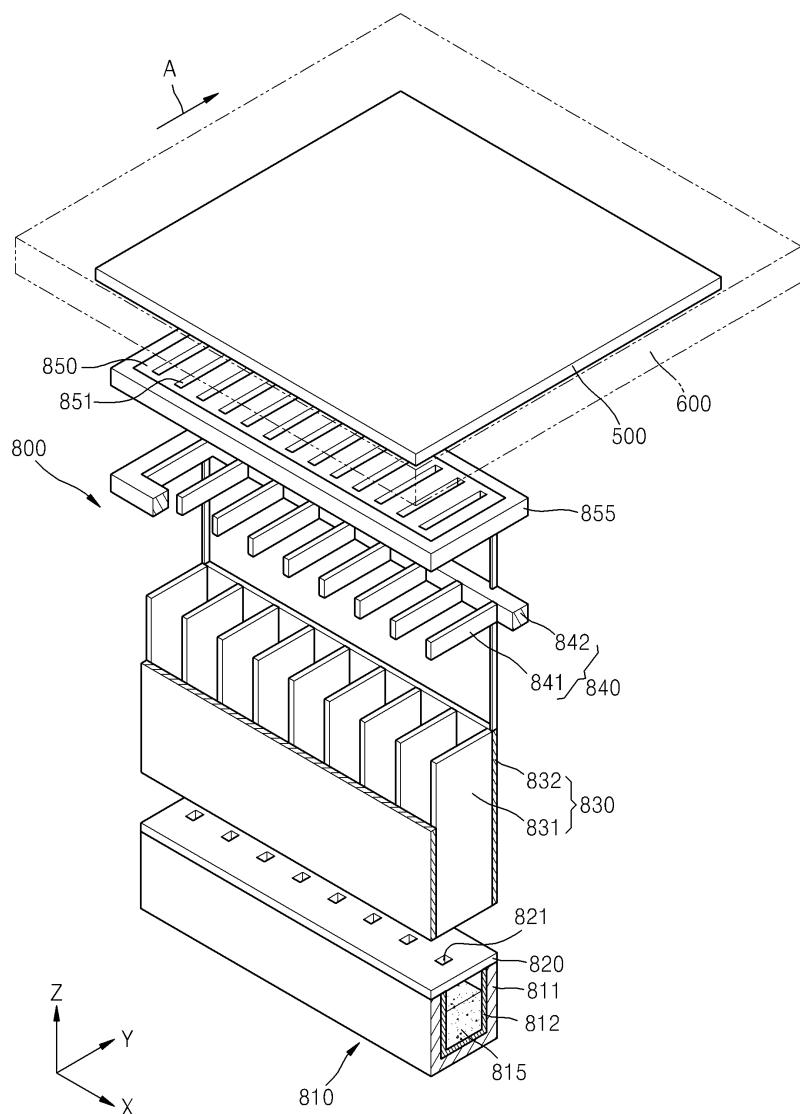
도면16



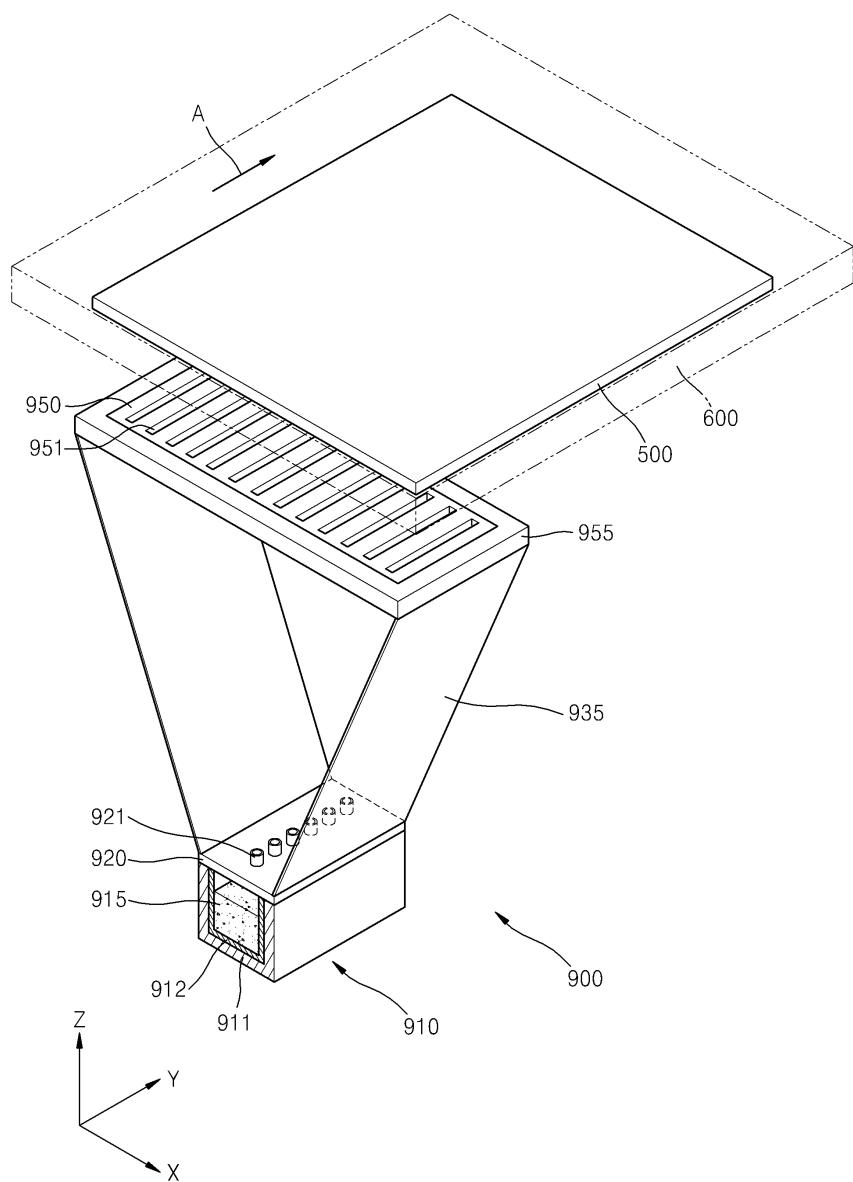
도면17



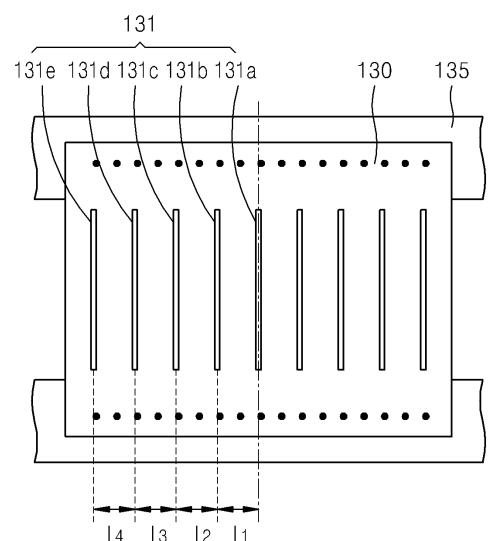
## 도면18



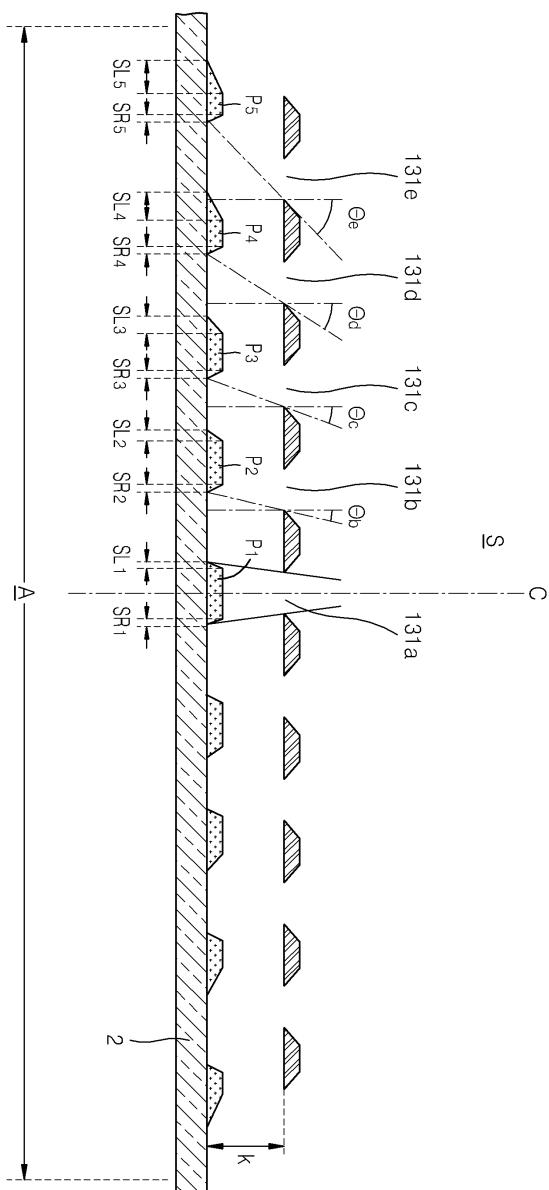
도면19



도면20



도면21



도면22

